(19) 日本国特許庁(JP)

(51)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特嗣2004-290974

		(43) 公開日	平度16年10月21日(2004.10.2)
Int.C1. ^T	FI		テーマコード (参考)
BO 1 J 35/02	BO1J 35/02	ZABJ	4G069

BO1J 21/06	BO1 J	21/06	M	4 J 0 3 8	
BO1 J 21/12	BO1J	21/12	M		
BO1J 23/02	BOII	23/02	M		
BO1J 23/04	BO1 J	23/04	M		
	審査請求 未	請求 請求事	の数 38 OL	(全 56 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特度2004-155079 (P2004-155079)	(71) 出版人	000010087		
(22) 出題日	平成16年5月25日 (2004.5.25)		東陶概器株式	会社	
(62) 分額の表示	特願平9-362078の分割		福岡県北九州	市小倉北区中島	2丁目1番1
原出顧日	平成9年12月10日 (1997, 12, 10)	i .	号		
(31) 優先權主張番号	特願平8-352005	(74) 代理人	100075812		
(32) 優先日	平成8年12月10日 (1996.12.10)		弁理士 吉武	賢次	
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100091487		
(31) 優先權主張番号	特顯平9-316377		弁理士 中村	行学	
(32) 優先日	平成9年10月30日 (1997.10.30)	(74)代理人	100094640		
(33) 優先權主張国	日本園 (JP)		弁理士 紺野	昭男	
		(74)代理人	100107342		
			弁理士 横田	修孝	
		(74)代理人	100113365		
			弁理士 高村	准晴	
				æ	終責に続く

(54) 【発明の名称】光触媒配合物と光触媒合有物並びに光触媒接能発揮材およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 光触媒が関与する触媒反応のより一層の効率 化を図る。

【解決手段】 光触線としての二酸化チタンと、塩蒸点 を有する物質である同性金属酸化物 (アルミナ等) 若し くは塩塩性金属酸化物 (野ルリッム、酸化ストレット ウム等) が配合されている状態において、魔家酸化物 (一酸(塩素) が一酸化チタンと接触者しくは近後すると 、この一般(塩素) 光の現時と受けて二酸化ション 生成した活性酸素素である。〇日により二酸化窒素(ガ ス) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化窒素(ガ の) に酸化される。この一酸化窒素(ガ の) に酸化される。この二酸化酸水の 酸性ガスであり、アルミナは両性金属酸化物、酸化パ ウム、酸化ストロンチウムは塩基性金属酸化物であってる ので、二酸化窒素は、この酸素原子を引き寄せられ化学 的に絡らして上胚の金属酸化物に剥きされ、光熱鏡であ る二酸化窒素は、この砂素原子を引き寄せられ化学 的に絡らして上胚の金属酸化物に剥きされ、光熱鏡であ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と他の化合物が配合された光触媒配合物 であって、

前記他の化合物は、

前記光触媒が関与する触媒反応に供される被反応物が酸触媒反応を受けて化学変化し該 被反応物の構造と前記触媒反応とで規定される最終生成物に変遷する場合、前記光触媒と の共存下で、前記被反応物から前記最終生成物への変遷程度を高めるよう機能する化合物 である

ことを特徴とする光触媒配合物。

【請求項2】

請求項1記載の光触媒配合配合物であって、

前記他の化合物は、

前記被反応物或いは前記被反応物が前記触媒反応を受けて前記最終年成物に変響する以 前に生成される中間生成物と化学的に結合する化合物である、光触媒配合物。

【請求項3】 請求項1又は請求項2記載の光触媒配合物であって、

前記光触媒は、照射された光のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、触媒表面での 酸素と水分の存在下で前記励起電子と正孔により活性酸素種を生成する光触媒である、光 触媒配合物。

【請求項4】

請求項3記載の光触媒配合物であって、

前記他の化合物は、前記活性酸素種に基づく前記触媒反応に供される前記被反応物或い は前記中間生成物と化学的に結合する両性金属酸化物、塩基性金属酸化物又は酸性金属酸 化物の少なくとも一の金属酸化物である、光触媒配合物。

【請求項5】

請求項4記載の光触媒配合物であって、

前記他の化合物としての前記両性金属酸化物は、Al2O1、ZnO、SnO、SnO2 から選ばれた少なくとも一の金属酸化物であり、前記塩基性金属酸化物は、SェO、Ba O、MgO、CaO、Rb2O 、Na2O 、K2O から選ばれた少なくとも一の金属酸化 30 物であり、前記酸性金属酸化物は、P,O,ある、光触媒配合物。 【請求項6】

請求項2ないし請求項5いずれか記載の光触媒配合物であって、

前記他の化合物は、その重量をa、前記光触媒の重量をbと表した場合、a/(a+b)が約0.0001~0.8となるように配合されている、光伸模配合物。

【請求項7】

讃求項2ないし請求項6のいずれか記載の光触媒配合物であって、

前記光触媒と前記他の化合物とは、約0、005~0、5μmの粒径範囲で調整されて 配合されている、光触媒配合物。

【請求項8】

請求項1ないし請求項7いずれか記載の光触媒配合物であって、

前記光触媒と前記他の化合物に加え、水酸基を化学吸着する性質を有する化合物を第3 の成分として配合して備え、

前記水酸基を前記光触媒および前記第3の成分としての化合物の表面に化学吸着して保 持し、該保持された水酸基により親水性を発揮する、光触媒配合物。

【請求項9】

請求項8記載の光触媒配合物であって、

前記第3の成分としての化合物は、前記光触媒が有する湿潤熱と同程度以上の湿潤熱を 有する化合物である、光触媒配合物。

【請求項10】

50

請求項9記載の光触媒配合物であって、

前記第3の成分としての化合物は、 SiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 , GeO_2 , ThO_2 , ZnOから選ばれた少なくとも一の金属酸化物である、光触媒配合物。

【請求項11】

請求項8ないし請求項10いずれか記載の光触媒配合物であって、

前記光触媒と前記他の化合物および前記第3の成分としての化合物に加え、抗菌性を発揮する金属を第4の成分として配合して備え、

前記第4の成分としての金属は前記光触媒に担持されている、光触媒配合物。

【請求項12】

請求項11記載の光触媒配合物であって、

前記第4の成分としての金属は、前記光触媒が放出する自由電子の有する電位以上の遷 元電位を有する金属である、光触媒配合物。

【請求項13】

請求項12記載の光触媒配合物であって、

前記第4の成分としての金属は、Ag、Cu、Pd、Fe、Ni、Cr、Co、Pt、Au、Li、Ca、Mg、Al、Zn、Rh、Ruから選ばれた少なくとも一の金属である、光触集配合物。

【請求項14】

請求項13記載の光触媒配合物であって、

前記第4の成分として選ばれた金属の重量を c、前記光触媒の重量を d と表した場合、 20 c / dが約0.0001~0.05となるように配合されている、光触媒配合物。

【請求項15】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒を有する光触媒含有材であって、 請求項1ないし請求項7いずれか記載の光触媒配合物が塗料又は釉薬に混合分散されて なる、光衡媒含有材。

【請求項16】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒を有する光触媒含有材であって、

請求項8ないし請求項14いずれか記載の光触媒配合物が途料又は釉薬に混合分散されてなる、光触媒含有材。

【請求項17】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮する材料であって、

前部表面層として、 請求項1ないし請求項7いずれか記載の光触媒配合物からなる表面層、又は請求項15 記載の光触媒合有材からなる表面層を有する、光触媒機能発揮材。

【請求項18】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮する材料であって、

前記表面層として、

請求項8ないし請求項14いずれか記載の光触媒配合物からなる表面層、又は請求項1406記載の光触媒含有材からなる表面層を有する、光触媒機能発揮材。

【請求項19】

請求項18記載の光触媒機能発揮材料であって、

前記表面層は、下記の条件(1)、(2)のいずれかを満たす表面性状を有する。

(1) 表面層膜厚:約0.01~約3.0 u m

(2) 1%の硝酸銀溶液を表面層に付着させた状態で、該表面層上における紫外線敏度が 1、2mW/cm で前記表面層に紫外線を5分間照射した際の紫外線照射前と紫外線照 射後の表面層の色差公E:1~50

【請求項20】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 50

する材料であって.

前記表面層は、

請求項1ないし請求項14いずれか記載の光触媒配合物がパインダを介在させて前記基 材層表面に形成された表面層である、光触媒機能発揮材。

【請求項21】

請求項20記載の光触媒機能発揮材であって、

前記パインダは、前記基材層の基材の変質温度以下の温度で、重合若しくは溶融して前記基材層表面に前記光触媒配合物を接着するパインダである、光触媒機能発揮材。

【請求項22】

請求項20又は請求項21いずれか記載の光触媒機能発揮材であって、

前記バインダは、釉薬又は塗料のいずれかである、光触媒機能発揮材。

「請求項23】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 する材料であって、

前記表面層は、光触媒としてのTiO,に加え、Al,O,と、SiO,と、抗菌性を発揮する金属を含有する、光触媒機能発揮材。

【請求項24】

請求項17ないし請求項23いずれか記載の光触媒機能発揮材であって、

前記基材層は、セラミック、樹脂、金属、ガラス、陶器、木材、珪カル板、コンクリート はメント板、セメント押出整形板、石膏ボード者しくはオートクレーブ燮生軽量コ 20 ンクリート板のいずれかの基材からなる、光触媒機能発揮材。

【請求項 2 5 】

請求項17ないし請求項24いずれか記載の光触媒機能発揮材であって、

前記表面層は、熱処理して形成されている、光触媒機能発揮材。

【請求項26】

請求項17ないし請求項25いずれか記載の光触媒機能発揮材であって、

前記表面層の表面には、抗菌性を発揮する金属又は金属化合物が固着されている、光触 媒機能発揮材。

【請求項27】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 30 する材料の製造方法であって、

請求項1ないし請求項14いずれか記載の光触媒配合物又は該光触媒配合物が分散された光触媒配合物分散ソルを準備する工程と、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを前記基材層表面に層状に配設する配設工程と、

前記表面層を形成する工程とを有することを特徴とする光触媒機能発揮材の製造方法。 【請求項28】

請求項27記載の製造方法であって、

前記配設工程は、

前記光触集配合物又は前記光触集配合物分散ゾルを前記基材層表面に層状に配設する際 40 に、前記光触集配合物又は前記光触集配合物分散ゾルを、前記基材層表面に層状に載置、 途布成いは印刷する工程を有する、光触機嫌除発程は80線治方法。

【請求項29】

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 する材料の製造方法であって、

請求項1ないし請求項14いずれか記載の光触媒配合物又は該光触媒配合物が分散された光触媒配合物分散ブルを準備する工程と、

前記基材層表面にバインダを層状に配設し、バインダ層を形成する工程と、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを前記パインダ層表面に層状に配設する配設工程と

前記パインダの性質に応じて熱処理し、前記表面層を形成する工程とを有することを特徴とする光触媒機能発揮材の製造方法。

【請求項30】

請求項29記載の製造方法であって、

前記パイングは釉薬であり、前記表面層を形成するに当たり、前記釉薬の敏化温度より も300以上3000以下の範囲で高く、且つ、前記基材層の基材の変質温度よりも低い 温度環境下で熱処理する、光輪媒操能発掘材の製造方法。

【請求項31】

請求項 2 9 記載の製造方法であって、 前記パインダは塗料であり、前記表面層を形成するに当たり、前記基材層の基材の変質 20 組度以下の温度適率でで整処理する、光輪銭機能発福材の製造方法。

【請求項32】

請求項30記載の製造方法であって、

前記表面層を形成するに当たり、約150~約1300℃の温度環境下で熱処理する、 光触媒機能発揮材の製造方法。

【請求項33】

請求項27ないし請求項32いずれか記載の製造方法であって、

【請求項34】

請求項27ないし請求項32いずれか記載の製造方法であって、

前部配設工程は、 前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを層状に配設した後に、抗菌性を発揮 する金属又は金属化合物が分散された溶液を塗布する工程を有し、

前記表面層を形成する工程は、

前記表面層の形成と同時に前記金属又は金属酸化物を前記表面層の表面に固着させる工程を有する、光触媒機能発揮材の製造方法。

【請求項35】

請求項27ないし請求項32いずれか記載の製造方法であって、

前記表面層を形成する工程に続いて、前記形成された表面層の表面に抗菌性を発揮する 金属のイオンを含む金属塩水溶液を塗布する工程と、前記表面層に索外線を照射して前記 金属イオンの光触媒への光遷元を利用して前記表面層における光触媒に前記金属を担持・ 固定する工程を有する、光触媒機的発強材の製油方法。

【請求項36】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物と前記第4の成分としての企為とが配合された簡求項11記載の光触媒配合物の製造方法であるって、

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 光触媒が分散された光触媒分散ブルを準備する工程と、

抗菌性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前配光触媒分散ゾルに混合し、前 配金属を第4の成分として前配光触媒に担持する工程とを有することを特徴とする光触媒 配合物の製造方法。

【請求項37】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての合物と前記第4の成分としての金属とが配合された請求項11記載の光触媒配合物の製造方法であって、

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 光触媒が分散された光触媒分散ゾルを準備する工程と、

抗菌性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前記光触媒分散ゾルに混合した後 50

に前記金属の塩と前記光触媒とを共沈させ、前記金属を第4の成分として前記光触媒に担 持する工程とを有することを特徴とする光触媒配合物の製造方法。

【請求項38】

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と前記他の化合物と前記第3の或分としての化合物と前記第4の成分としての金属とが配合された請求項11記載の光触媒配合物の製造方法であって、

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 光触媒が分散された光触媒分散ゾルを準備する工程と、

抗菌性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前記池触媒分散ジルに混合した後 に対象機を照射し、前記金属イオンの光遷元を利用して前記金属を第4の成分として前記 10 米齢媒に相等する工程とを有することを特徴とする光輪媒配合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

[0001]

本発明は、光の照射を受けると触数として機能する光触熱が配合された光触媒配合物と なご胎媒配合物を用いた光触媒機能発揮材および光触媒配合物の製造方法に関する。 【従来の技術】

[0002]

・ 従来、この種の光触媒は、触媒反応に用いるエネルギが太陽光等の光エネルギで無尽蔵であることからその用途が拡大しつつある。例えば、光触媒の一種である二酸化チタン (20 Ti 0.)、除に結局型がアナターゼ型の二酸化チタンは、服射された光(紫外線)のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、その生成した励起電子と正孔により触媒表面での酸素と水分の存在下で0. - 0 H (・は不対電子を示しラジカル値であることを意味する)等の活性酸素種を生成する。そして、この計せ酸素種の有するラジカルな性質を利用して、大気中の窒素酸化物 (N O x) を活性酸素種による酸化反応に供して無害な反応物 (硝酸)にするという大気浄化の用途や、有機成分の酸化を通した細菌の分解、いわゆる抗薬の用途などが緩寒されている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

ところで、鑑素酸化物が活性酸素種による酸化反応を受ける過程では、二酸化窒素(N。) か中間生成物として生成され、この一窒素酸化物が買に酸化を受け液体的には硝酸とされる。そして、この硝酸の生成をもって大気中の窒素酸化物が到減された気が静化される。このため、窒素酸化物の削減効率を高めるには、活性酸素植と窒素酸化物吸いは三酸化窒素とが共存することが不可欠である。しかし、二酸化窒素は化学的に比較的安定定化化合物(パス)であるので、生成された二酸化窒素は反応の系列・能能して活性酸素種による酸化反応の効率が低下し、結果的に削減効率も低下する事態となる。なお、活性炭のような多孔質の吸着剤を用いて一酸化窒素の離脱の抑制を固ることも考えられるが、以下に説明するように必ずしも効果的とはいえない。

[0004]

このような吸着剤では、一旦離脱した二酸化窒素を吸着した場合、この二酸化窒素を 着剤の細孔内に吸着したままで放出しないことがある。このため、吸着した主酸化窒素 活性性衰殖による酸化反応の系外におかれてこの酸化反応を受けず、最終生成物である絹 酸となることがないことがある。よって、窒素酸化物が最終的に硝酸にまで変無速、即ち 光触媒に近接した領域で吸着剤に吸着された二酸化窒素は使化されて硝酸となるが、光触 媒に近接した領域で吸着剤に吸着された二酸化窒素は酸化されて硝酸となるが、光触 媒に近接した領域で吸着剤における物質の吸着領域全体(細孔を合む)に対してはごり られているため、硝酸にまで酸化されない二酸化窒素体(細孔を合む)に対してはごり、吸 着剤を用いても二窒素酸化物を強度とない。 着剤を用いても二窒素酸化物なが必要な に動け、 化物の削減は十分とはいえないと思われる。

[0005]

本発明は、上記問題点を解決するためになされ、光触媒が関与する触媒反応のより一層 の効率化を図ること、或いはこの触媒反応に供される被反応物の最終生成物への変遷を通 した削減効率の向上を図ることを目的とする。また、光触媒が果たす機能を補完すること を他の目的とする。

本発明は、光の照射を受けると触媒として機能する光触媒が配合された光触媒配合物と、 この光触媒配合物を用いた光触媒機能発揮材および光触媒配合物の製造方法に関する。

【課題を解決するための手段およびその作用・効果】

[0006]

かかる課題を解決するため、本発明の第1の光触媒配合物は、

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と他の化合物が配合された光触媒配合物 であって、

前記他の化合物は、

前記光触媒が関与する触媒反応に供される被反応物が該触媒反応を受けて化学変化し該 被反応物の構造と前記触媒反応とで規定される最終生成物に変遷する場合、前記光触媒と の共存下で、前記被反応物から前記最終生成物への変遷程度を高めるよう機能する化合物 である

ことを特徴とする。

[0007]

上記機成を有する本発明の第1の光触媒配合物によれば、被反応物から最終生成物への 20 変遷程度が高まるので、被反応物の削減効率を高めることができる。 [0008]

上記の構成を有する本発明の第1の光触媒配合物において、以下の態様を採ることがで きる。第1の熊様は、

前記他の化合物は、

前記被反応動或いは前記被反応動が前記論媒反応を受けて前記最終年成物に変遷する以 前に生成される中間生成物と化学的に結合する化合物である。

[00009]

この第1の態様では、被反応物或いは中間生成物は、光触媒と共に配合された他の化合 物と化学的に結合して保持される。そして、この被反応物或いは中間生成物を保持したこ 30 の他の化合物は、多孔質の構造を採るものではないため、光触媒が関与する触媒反応の系 外、即ち光触媒から離れた領域にこれら被反応物或いは中間生成物をおくものではなく、 共に配合された光触媒との隣接を通して、触媒反応の系内にこれら被反応物或いは中間生 成物をおく。しかも、被反応物或いは中間生成物との結合が化学的なものであることから 、触媒反応の系内にこれら被反応物或いは中間生成物を確実におくことができる。この結 果、この第1の態様の光触媒配合物によれば、被反応物が触媒反応に供される機会や中間 中成物が更にこの触媒反応に供される機会を確実に確保でき、触媒反応をより一層効率的 に進行させることができる。そして、触媒反応の効率向上を通して被反応物から最終生成 物への変遷程度が高まるので、被反応物の削減効率を高めることができる。 [0010]

第2の態様は、

前記光触媒は、照射された光のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、触媒表面での 酸素と水分の存在下で前記励起電子と正孔により活性酸素種を生成する光触媒である。 [0011]

この第2の態様によれば、光無媒が生成した活性酸素種に基づいた触媒反応の系内に被 反応物或いは中間生成物をおいて、これら被反応物が触媒反応に供される機会や中間生成 物が更にこの輪媒反応に供される機会を確実に確保でき、触媒反応をより一層効率的に進 行させることができる。よって、被反応物の削減効率を高めることができる。

[0012]

この場合、光触媒としては、二酸化チタン (ThO,,) や酸化亜鉛 (ZnO)、酸化 50

バナジウム (V, O,) 、酸化タングステン (WO,) 等を例示することができる。これら 光触媒はその有する結晶型に捕らわれることはなく、例えば、アナターゼ型、ルナル型或 いはブルッカイト型の結晶型を有する二酸化チタンにあっては、いずれの結晶型でもよい。 。最も、入手の容易を等からは、アナターゼ型の二酸化チタンが好ましい。また、活性酸 素種に基づいた触媒反応に供される被反応物とその中間生成物並びに最終生成物としては 、窒素酸化物と二酸化窒素と硝酸、硫黄酸化物と二酸化流黄と硫酸如は亜硫酸、一酸化 炭素と二酸化炭素と炭酸等を例示することができる。また、アンモニアも被反応物として 例示することができ、この場合の中間生成物並びに最終生成物は、アンモニアから生成さ れた一酸化窒素、二酸化窒素と硝酸となる。

[0013]

第3の態様は、

前記他の化合物は、前記活性酸素種に基づく前記触媒反応に供される前記被反応物或い は前記中間生成物と化学的に結合する両性金属酸化物、塩基性金属酸化物又は酸性金属酸 化物の少なくとも一の金属酸化物である。 【0014】

この第3の継様によれば、光熱焼が生成した活性魔素種に基づいた触糞反応の系内に被 反応物或いは中間生成物をおくに当たり、被反応物或いは中間生成物が震性である場合に は、いわゆる塩基点を塩基性金属酸化物の原子配列に起因する特定の原子で形成でき、こ の塩基点で塩基性金属酸化物と被反応物或いは中間生成物が産性では、いわゆる産点と ができる。また、被反応物或いは中間生成物が進生である場合には、いわゆる酸点を とができる。また、被反応物或いは中間生成物が重進性である場合には、いわゆる酸点を 整性金属酸化物の原子配列に起因する特定の原子で形成でき、この酸点で酸性金属酸化物 と被反応物或いは中間生成物を確実に化学的に結合させることができる。更には、他の化 合物を両性金属酸化物の原子配列に起因する特定の原子を 被反応物或いは中間生成物の性質に適合した塩基点若しくは酸点とすることができるので 被反応物或いは中間生成物が塩基性と酸性のいずれであっても、この門性金属酸化物と 被反応物或いは中間生成物が塩基性と酸性のいずれであっても、この

[0015]

ここで、光触媒が二酸化チタン、化合物が両性金属酸化物であるアルミナ、被反応物が 窒素酸化物(一酸化窒素)とした場合を例に採り、触媒反応の流行の様子並びにアルミナ による結合の様子について説明する。なお、この場合には、二酸化チタンが生成した活性 酸素種により一酸化窒素は酸化され、中間生成物たる二酸化窒素となる。図1に模式的に 示すように、光触媒たる二酸化チタンド一酸化窒素が接触若しくは近接すると、この一酸 化窒素は、光の照射を受けて二酸化チタンが生成した活性酸素値である・〇日 (水酸ラジ カル)により二酸化窒素(ガス)に酸化される(図1(金))。この二酸化窒素はその分 子構造から酸性であり、アルミナは両性金属酸化物であってその有する酸素原子を酸性が スに対しては塩基点とするので、二酸化酸素は、この酸素原子に引き寄せられ化学的に結 台しアルミナに保持される(図1(b))。なお、酸素原子に二酸化密素を引き客半さよ力 50

はクーロン力であり、結合は化学的である。

[0017]

アルミナの酸素原子に結合した二酸化窒素は、光触媒である二酸化チタンに近接して留め置かれるので、水酸ラジカル・〇Hにより引き起こされる酸化反応(触媒反応)の系内 ある (図 1 (b))。このため、二酸化窒素がこの水酸ラジカル・〇Hにより酸化される機会が哺実に確保され、二酸化窒素の酸化は効率的に進行する。なお、酸化された二酸化窒素は、硝酸イオンとなり、水酸ラジカル・〇Hにおける水素原子と共に硝酸の形態(最終生成物)で上記の塩基点とされたアルミナの酸素原子に結合・保持されていると考えられる(図 1 (c))。

[0018]

この場合、当初から二酸化鑑素が存在すれば、つまり、二酸化鑑素が破反応物であれば、この二酸化鑑素は二酸化チタンが住成した活性酸素能により直接酸化されると共に、上記のようにアルミナに化学的に結合した二酸化鑑素もこの活性酸素種により酸化されることになる。 扱言カルば、このような場合には、アルミナが破反応物たる二酸化窒素を化学的に結合することになる。

[0019]

次に、二酸化チタンの生成した活性酸素種により一酸化硫黄(SO)と一酸化炭素(CO)が酸化された場合のアルミナによる結合の様子について説明する。これら酸化物が酸化されると二酸化硫黄、二酸化炭素となり、やはり酸性ガスとなる。このため、図2に模式的に示すように、二酸化洗黄は、関性金属酸化物であるアルミナの有する程基点であった。で開接する態素原子と化学的に結合し、アルミナに保持される。また、図3に模式的に示すように、二酸化炭素は、炭素原子と健素原子とは保持される。また、図3に模式的に示すように、二酸化炭素は、炭素原子と健素原子と(図3(a))、竣いは塩基点となり開接する酸素原子と(図3())、増かは塩基点となり開接する酸素原子と(図3)は、20)、1位分に塩度の上で、20ように結合・保持された二酸化粧素は、二酸化チタンが生成した活性酸素種(水酸ラジカル・〇日)と更に反応して確核や主産機(最終生成物)となり、二酸化炭素は炭酸(最終生成物)となり、二酸化炭素は炭酸(最終生成物)となり、二酸化炭素は炭酸(最終生成物)となり、二酸化炭素は炭酸(最終生成物)になる。なお、二酸化炭素にあっては、活性酸素種たる水像ラジカル・〇日の生成の際に生成されるラジカルを水素原子と活性酸素種とに基づく反応により、メタンやメタノールに変遷するとも考えられ、この場合にはこのメタンやメタノールも最終生成物といえる。

[0020]

第4の態様は、

前記他の化合物は、その重量をa、前記光触媒の重量をbと表した場合、a/(a+b)が約0.0001~0.8となるように配合されている。

[0021]

この第4の

の態体のように、a / (a + b) が約0.0001以上であれば、a で表される他の任合物 (両性金属酸化物、 塩基性金属酸化物、 陸性金属酸化物) により、被反応物 改いは中間生成物の化学的な結合を確保して触線反応の効率低下をきたさないので好ましい。また、a / (a + b) が約0.8以下であれば、b で表される光触線の運が上記の他の化合物に対して少なすぎることがなく、触旋反応の効率低下をきたさないので好ましい。

[0022]

この場合、光触媒の量は、光触媒とそれ以外の配合物である上記の化合物と、その他の配合物がある場合には当該その他の配合物との総量に対して、約20~95 wt %程度であればよい。

[0023]

第5の能様は、

前記光触媒と前記他の化合物とは、約0.005~0.5 μ mの粒径範囲で調整されて配合されている。

[0024]

50

この第5の態様のように、光触媒と他の化合物(両性金属酸化物、塩基性金属酸化物、酸性金属酸化物)の粒径が約0.005~0.5 μ mの範囲であれば、ボールミル等の既存の粉砕装置又はゾル・ゲル法で容易に粒径調整ができ好ましい。また、この第5の態様によれば、光触媒と他の化合物の粒径に著しい相違が見られないので、光触媒と他の化合物とがほぼ同様の大きさの粒子で近接する。よって、この他の化合物と化学的に結合した 彼反応物或いは中門生成物を光触媒に近接させることができ、触媒反応の進行機会の十分な確保を通した高効率化を図ることができ針ましい。

[0025]

第6の熊様は、

前記光触媒と前記他の化合物に加え、水酸基を化学吸着する性質を有する化合物を第3 10 の成分として配合して備え、

前記水酸基を前記光触媒および前記第3の成分としての化合物の表面に化学吸着して保持し、該保持された水酸基により親水性を発揮するものである。

[0 0 2 6]

この第6の態様では、光触媒の散媒反応を経て生成された水腰基は、光触媒はもとより 第3の成分の化合物の表面に化学吸着して保持される。そして、触媒表面における水分 (空気中水素分を間水等)がゼロとなる事趣は起きないので、光が照射されている同は、水 腰基は絶えず生成されているといえる。このため、水塵基は極めて高い密度で保持されてい かもその保持は化学吸着という結合でなされているので、水酸基は強固に保持されてい るといえる。その一方、光が照射されない間では、光触媒による水腰基建成は起きないが ないたる。その一方、光が照射されない間では、光触媒による水腰基建成は起きないが なくれまでに生成されていた水酸基が光触媒と第3の成分の化合物の表面で強固に保持されてお れており、不用意に水酸基が充取り除かれることはない。しかも、改むで光が照射されれば、 それまでに大酸基の密度が低下していても、高密度の保持状態に速やかに復帰する。従 って、この第6の態様の光触媒配合物を何らかの基材表面に固定すれば、この基材表面 確実に高い我水性とし、この高親水性を長期に亘り確実に維持することができる。つまり 、この第6の態様の光触媒配合物は、基材表面に調い親水性を付与する親水性付与材とな る。

[0027]

10021 元こで、親水性のもたらす効果について説明する。親水性は水との接触角に強く関与し 、親水性が高いとこの接触角は小さくなる。その一方、接触角が小さいとその表面には水 が留まり難くなるので、表面に付着した汚れは、この水と共に流れ落ち表面から除去され る。よて、親油性成分を多く含む都市盛埃や粘土鉱物のような無機質塵埃等の接触角を下 回る接触角を呈することのできる親水性が得られれば、これら塵埃を親和性を発揮させる ことなく除まできる。しかも、接触角がゼロ庚に近づくほど親水性は高まり、水は基材表 面で膜状に拡散し流れやすくなるので、上記の都市塵埃はもとより無機塵埃も容易に基材 表面から水と共に流れ着ちる。この場合、汚れ防止効果を高める上では、接触角が約20 以下でゼロに近い値であることがよりまましい。

[0028]

よって、この第6の態様の光触媒配合物を連築物内外整表面や自動車、電車等の車両ポディ表面に固定すれば、このように付与された高い報水性をもってして高い汚れ防止効果 47 表面に固定されば、この場合、これら表面に時折雨が降り注けば、高い環状性が付与されているためにその降雨の都度に表面の粉塵や汚濁物質は雨水と共に表面から洗い流されるので、これら表面は日浄化される。つまり、水の流れに沿って紡状に粉塵が残るいわゆる雨筋汚れが効果的に抑制される。また、この第6の態様の光触媒配合物をガラスやレンズ或いは鏡等の表面に固定すれば、高い報水性をもってして高い防暴効果を奏することができる。

[0029]

第7の態様は、

前記第3の成分としての化合物は、前記光触媒が有する湿潤熱と同程度以上の湿潤熱を 有する化合物である。

[0030]

湿潤熱は、麦面に水酸基が存在し得る物質ではその表面の水酸基の保持特性を示す指標 として捉えることができ、湿潤熱が高いほど水酸基保持の程度が高く水酸基密度が高い。 よって、この第7の態様によれば、光触媒が生成した水酸基を、より効果的かつ高密度で 、第3の成分の化合物に化学吸着して保持でき、基材表面に高親水性をより確実かつ長期 に亘り付与することができる。この場合、光触媒として特に好ましいチタニアの湿潤熱は 、アナターゼ型で320~512×10⁻³ Jm⁻²、ルチル型で293~645×10⁻³ J m-2であることから、500×10-3Jm-2以上の湿潤熱を有する化合物であることがよ り好ましい。

[0031]

第8の競様は、

前記第3の成分としての化合物は、SiO2, Al2O3, ZrO2, GeO2, ThO2, 7 n ○から選ばれた少なくとも一の金属酸化物である。

[0 0 3 2]

これら金属酸化物は、光触媒として特に好ましいチタニアの湿潤熱と同等以上の湿潤熱 を有するので、水酸基の保持密度がより高まり好ましい。特に、、シリカ (SiO2)、 アルミナ (A 1, O₃)、G e O₂, T h O₂は、その有する湿潤熱の範囲における上限が1 000x10-3 Tm-2を越えるためより好ましい。

[0033]

この場合、第3の成分としての各化合物 (SiOz, AlzOz, ZrOz, GeOz, T h(), 2n()は、本発明により削減を目的とする被反応物や、光触媒と共に配合され る他の化合物(Al,O₁、ZnO、SnO、SnO₂、SrO、BaO、MgO、CaO 、Rb,O、Na,O、K,O、P,O。)との組み合わせを考慮して定められる。具体例を 挙げて説明すると、光触媒と共に配合される他の化合物としてA12O3を選定した場合に は、第3の成分としての化合物は、成分重複を避けるため、Al₂O₃以外のSiO₂, Z rO, GeO, ThO, ZnOが第3の成分として選定される。そして、他の化合物 としてのAl,O。が削減目的の被反応物或いはその中間生成物を化学的に結合できないよ うな場合には、他の化合物としてAl,O,以外のZnO、SnO、SnO,、SrO、B aO、MgO、CaO、Rb2O、Na2O、K2O、P2Osが選定され、第3の成分とし ては、A1,0xを含めた上記各化合物 (SiO, A1,0x, ZrO, GeO, ThO, 30 . ZnO) のいずれかが選定される。 ZnOについても同様である。

[0034] 第9の態様は、

前記光触媒と前記他の化合物および前記第3の成分としての化合物に加え、抗菌性を発 揮する金属を第4の成分として配合して備え、

前記第4の成分としての金属は前配光触媒に担持されている。

[0035]

この第9の態様では、光が照射されている間は光軸媒自体が果たすことのできる抗菌機 能を、光が照射されていない間にあっては、この抗菌機能を、光触媒に担持した金属によ り果たすことができる。このため、光触媒が果たす抗菌機能を補完することができ、抗菌 40 性を発揮する金属と光触媒とで、相乗的な抗菌性を発揮できる。 [0036]

第10の態様は、

前記第4の成分としての金属は、前記光触媒が放出する自由電子の有する電位以上の遷 元軍位を有する金属である。

[0037]

この第10の態様では、光触媒への金属の担持を、この金属の有する還元電位によって 容易に行うことができる。この場合、Ag、Cu、Pd、Fe、Ni、Cr、Co、Pt 、Au、Li、Ca、Mg、Al、Zn、Rh、Ruから選ばれた少なくとも一の金属で あれば、上記の還元電位を有するので好ましく、Ag、Cu、Pd、Pt、Auは、還元 50

本発明の第2の光触媒含有材は、

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒を有する光触媒合有材であって、上記した本発明の第1の光触媒配合物又はその各態様の光触媒配合物が塗料又は釉薬に混合分散 10 されてなるものである。

[0039]

上記構成を有する本発明の第2の光触媒含有材たる塗料および釉薬では、本発明の第1 の光触線配合物と同様に、被反応物の削線効率を高めたり、触媒反応の系内に被反応物 がは中期生成物を確実に対くことができる。よって、この塗料が適本されたものの表面に おいて、或いは釉薬が施釉されたものの表面において、被反応物を効率よく削減すること ができる。また、これら表面において、被反応物が触媒反応に供される機会や中間生成物 が更にこの触媒反応に供される機会を確実に確保でき、触媒反応をより一層効率的に進行 させることができる。

[0040]

この場合、光触媒と化合物の混合分散対象である塗料や釉薬は既存のものでよく、無露の場合にあっては、釉薬原料、例えば長石や炭酸カリウム等のフリット等と共に光散媒と化合物が溶液中に分散している。なお、光触媒と化合物の分散混合に際しては、釉薬製造の通程で上記の釉薬原料と共に配合してもよく、完成済みの釉薬にその維釉に先立ち配合してもよい。

[0 0 4 1]

上記の本発明の第2の光触媒含有材において、

前記光触媒は、照射された光のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、触媒表面での酸素と水分の存在下で前記励起電子と正孔により活性酸素種を生成する光触媒であり、

前記他の化合物は、前記活性酸素種に基づく前記触媒反応に供される前記被反応物或い 30 は前記中間生成物と化学的に結合する同性金属酸化物、塩基性金属酸化物又は酸性金属酸 化物の少なくとも一の金属酸化物である、光触媒含有材(塗料又は釉薬)であれば、次のような利点がある。

[0042]

この光触媒合有材によれば、本発明の第1の光触媒配合物の上記した整線と同様に、塩 基点や酸点で被反応物或いは中間生故物を確実は結合・保持して、活性酸素値に基づいた 触媒反応の系向にこれら被反応物或いは中間生成物ををおくことができる。よって、この光 触媒合有材たる滋料が途布されたものの表面において、或いは抽薬が鉱粕されたものの表 面において、触媒反応をより一層効率的に巡行させることができ、これを適して被反応物 の削減効率を高めることができる。また、本発明の第1の光触媒配合物の第6、等5の動 40 様のように第3の或分の化合物を有する光触媒配合物を用いた場合にあっては、これら表 面において、高い観水性に基づいた高い汚れ防止効果を奏することができ好ましい。更に 、本発明の第1の光触媒配合物の第9~第10の態様のように第4の成分の金属を有する 光触媒配合物を用いた場合にあっては、これら表面において、抗菌性を発揮する金属と光 神磁とで、相楽的な抗菌性を精理を表すとい。

[0043]

また、この本発明の第2の光触鉄合有材、特に塗料にあっては、既存のビル、家屋並び に積乗等の選業構造物内外壁や道路のガードレール、遮音壁等の既存構造物にこの塗料を もってして光触鉄合有材の塗膜を形成できる。従って、既存構造物を被反応物削減効率 が高く、高い汚れ防止効果をも奏することのできるものに、容易に改変することができる 50

20

[0 0 4 4]

本発明の第3の光触媒機能発揮材は、

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮する材料であって、

前記表面層として、 上記した本発明の第1の光触媒配合物又はその各態様の光触媒配合物からなる表面層、 又は上記した本発明の第2の光触媒合有材からなる表面層を有する光触媒機能発揮材である。

[0045] この本発明の第3の光触媒機能発揮材は、第3の成分としての化合物、又はこの第3の 成分に加え第4の成分としての金属を有する光触媒配合物又は光触媒合有材からなる表面 層を有するものにあっては、

前記表面層は、下記の条件(1)、(2)のいずれかを満たす表面性状を有する態様と することができる。

(1) 表面層膜厚:約0.01~約3.0 µm

(2) 1 %の硝酸錫溶液を表面層に付着させた状態で、該表面層上における紫外線強度が 1、2mW/cm²で能記表面層に紫外線を5分側照射した際の紫外線照射前と紫外線照射 射後の表面層の色遊公区:1~50

【0046】 この職様の光触媒機能発揮材では、表面層に第3の成分としての化合物を含有することになるので、この第3の成分の化合物によりり、本発明の第1の光触媒配合物の第6~結8の職様のように、この表面層において、接触角が小さくなって現れ性が向上し高い汚れ防止表面層にあることができる。そして、表面層展すが約0.01μm以上であれば、膜(表面層)が薄すぎることがないために、表面層目体の接触角をこの材料として呈する近くとが確実にでき好ましい。つまり、基材が大きな接触角をもっていても、この基材に形成した表面層により接触角はよるくなり、流り形的地外を奏することができる。方、表面層膜厚が約3.0μm以下であれば、基材への表面層の密着性を維持できるため、表面層の金属と傾側できまります。

[0047]

点から好ましい。

また、表面層に付着した硝酸銀溶液中の銀イオンは、紫外線が照射され励起状態となった光触鉄から励起電子を受け取ることにより漫元折出し、星色する。このため、紫外線駅前の前後でを送入日が観察される。従って、励起電子の生成が多いほどこの色差心日は大きくなる。励起電子の生成量は光触媒の光活性の大きさを決定する因子であるので、光触媒活性が大きな色差公日を用いて評価することができる。光触媒の励起電子は空気中では水酸ラジカル・〇日等の活性酸素種を生成するので、光触媒活性が大きいほど、即ち色差凸日が大きいほど水酸ラジカル・〇日等の活性酸素種を生成するので、光触媒活性が大きいほど、即ち色差凸目が大きいほど水酸ラジカル・〇日等の活性酸素種を多く生成する。

[0048] ところで、表面層に含まれる第3の成分の化合物は、光触媒の励起電子により生成した 40 水酸ラジカル・OHを保持する役割を持ち、生成した水酸ラジカル・OHの量が多いほど、第3の成分の化合物表面の水酸基密度も高まり、水の接触角が小さくなって親水性が高まる。また、水酸ラジカル・OHの量が多いほど、表面層の有機化合物の分解量が増し、親水性に有利となる。よって、色差△Bが1以上を示す表面層の複桃化分割、たれは高い水酸基密度を形成するに十分な光触媒活性があり、これによる表面層の接触角も、汚れ防止効果を奏することができる足とができるととができるととができるととができるととができるととができるとかがでまる。とができるとあれて、本面積単位面積当たりのパインダーに対する光触媒の量が増えれば色差△Bは大きくなるが、この場合は基材への寄着性が低すし表面層の調離が起きやすくなると考えら

[0049]

本発明の第4の光触媒機能発揮材は、

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 する材料であって、

前記表面層は、 上記した本発明の第1の光触媒配合物又はその各態様の光触媒配合物がバインダを介在 させて前記基材層表面に形成された表面層である光触媒機能発揮材である。

[0050]

この本発明の第4の光触媒機能発揮材において、

前記パインダは、基材層の基材の変質温度以下の温度で、重合若しくは溶融して基材層 10 表面に光触媒配合物を接着するバインダとすることや、釉薬或いは塗料とすることが好適 である。

[0051]

本発明の第5の光触媒機能発揮材は、

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 する材料であって、

前記表面層は、光触媒としてのTiO,に加え、Al,O,と、SiO,と、抗菌性を発揮 する金属を含有する光触媒機能発揮材である。

[0 0 5 2]

上記機成を有する本発明の第3ないし第5の光触媒機能発揮材では、基材層に形成した 20 表面層の表面において、本発明の第1の光触媒配合物と同様に、被反応物の削減効率を高 めたり、触媒反応の系内に被反応物或いは中間生成物を確実におくことができる。よって 、この光触媒機能発揮材の表面層表面において、被反応物を効率よく削減できると共に、 被反応物が触媒反応に供される機会や中間生成物が更にこの触媒反応に供される機会を確 実に確保でき、触媒反応をより一層効率的に進行させることができる。また、表面層に抗 菌性を発揮する金属を含有するので、この表面層において、抗菌性を発揮する金属と光触 媒とで、相乗的な抗菌性を発揮でき好ましい。

[0053]

上記の本登明の第3、第4の光触媒機能発揮材において、

前記光触媒は、照射された光のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、触媒表面での 30 酸素と水分の存在下で前記励起電子と正孔により活性酸素種を生成する光触媒であり、 前記他の化合物は、前記活性酸素種に基づく前記触媒反応に供される前記被反応物或い は前記中間牛成物と化学的に結合する両性金属酸化物、塩基性金属酸化物又は酸性金属酸

化物の少なくとも一の金属酸化物である、光触媒機能発揮材であれば、次のような利点が ある。

[0054]

この光軸媒機能発揮材によれば、本発明の第1の光触媒配合物の上記した態様と同様に 塩基白や酸白で被反応物或いは中間生成物を確実に結合・保持して、活性酸素種に基づ いた触媒反応の系内にこれら被反応物或いは中間生成物をおくことができる。よって、こ の光触媒機能発揮材の表面層表面において、触媒反応をより一層効率的に進行させるこ ができ、これを通して被反応物の削減効率を高めることができる。また、本発明の第1の 光軸媒配合物の第6~第8の態様のように第3の成分の化合物を有する光触媒配合物或い は光触媒含有材を用いた場合にあっては、これら表面において、高い親水性に基づいた高 い汚れ防止効果を奏することができ好ましい。更に、本発明の第1の光触媒配合物の第9 ~第10の態様のように第4の成分の金属を有する光触媒配合物或いは光触媒含有材を用 いた場合にあっては、これら表面において、抗菌性を発揮する金属と光触媒とで、相乗的 な抗菌性を発揮でき好ましい。

[0055]

上記の本発明の第3ないし第5の光触媒機能発揮材において、以下の態様を採ることが できる。第1の態様では、前記基材層は、セラミック、樹脂、金属、ガラス、陶器、木材 50 、珪カル板、コンクリート板、セメント板、セメント押出整形板、石膏ボード苦しくはオートクレーブ業生軽量コンクリート板のいずれかの基材からなる。この態様によれば、これら基材が用いられている場所、例えばビル、家屋並びに橋梁等の建築構造物内外壁や道路等において、光線機構能を発揮して窒素酸化物、硫黄酸化物、炭酸ガス等の環境汚染物を受容分解し大気浄化を図ることができる。更には、秀3の成分の化合物を有する光酸媒配を物を用いた場合にあっては、これら建築構造物内外壁や道路等において、高い親水性に基づいた高い汚れが止効果を奏することができる。

[0056]

第2の態様では、前記表面層は、熱処理、例えば焼成して形成されている。この態様によれば、表面層を強固に基材層に形成することができる。

100

第3の態様では、前記表面層の表面には、抗菌性を発揮する企属又は企属化合物が同業されている。この悪様によれば、光が照射されている間は表面層における光触媒が果たすことのできる抗菌機能を、光が照射されている間は表面層における光触媒が果たす方面接近を補充さるになる。このため、光触媒が果たす方面接近を補充することができる。また、表面層に治性疾血に加えて上記の他の化合物も含まれていることから、抗菌機能に加え、上記した光触媒が関与する触媒反応の効率向上を通して知識行染物質の分解と大気浄化を図ることができる。また、本発明の第1の光触媒配合物の第6~第8の態様のように第3の成分の化合物を有する光触媒配合物成いは光触媒合有材を用いた場合にあっては、これら表面層において、高い親水性に基づいた高い汚れ防止効果を奏することができるとなった。本発明の第1の光触媒配合物の第9条第10の態様のように第4の成分の金属を担持して有する光触媒配合物或いは光触媒合有材を用いた場合にあっては、これら表面層に表面を発明の光触媒配合物或いは光触媒合有材を用いた場合にあっては、この第4の成分の金属と出対して有する光触媒配合物或いは光触媒合有材を用いた場合にあっては、この第4の成分の金属と出対して有する光触媒配合物或いは光触媒合有材を用いた場合にあっては、この第4の成分の金属によっても相撲的な抗菌性を含むました。

[0058]

本発明の第6の光触媒機能発揮材の製造方法は、

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 する材料の製造方法であって、

上記の本発明の第1の光触媒配合物又はその各態様の光触媒配合物又は該光触媒配合物 が分散された光触媒配合物分散ゾルを準備する工程と、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを前記基材層表面に層状に配設する配 設工程と、

前記表面層を形成する工程とを有することを特徴とする。

[0059]

この場合、光触媒配合物分散ゾルは、水、アルコール等の溶液に光触媒配合物を分散させることで取得できる。

[0060]

この本発明の第6の製造方法によれば、特殊な工程を必要としないことから、本発明の 46 第1の光触媒配合物で述べたように飴蝶反応の系内に被反応物或いは中間生成物を確実に おくことで要面層において高い効率で胎嫌反応を起こす新規な光触媒機能発揮材を容易に 製造することができる。この際、表面層の形成に当たっては、配設した光触媒配合物又は 光能媒配合物で放了ルに応じて適宜な手法、例えば熱処理や乾燥処理を探ることができる。

[0 0 6 1]

この本発明の第6の製造方法において、

前記配設工程は、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを前記基材層表面に層状に配設する際 に、前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを、前記基材層表面に層状に載價、 塗布或いは印刷する工程を有する、光触媒機能発揮材の製造方法とすれば、次のような利 点がある。

[0062]

この本発明の第6の製造方法によれば、光触媒配合物からなり厚みがほぼ均一の表面層において高い効率で触媒反応を起こす新規な光触媒機能発揮材を容易に製造することができる。 なお、基材層表面への光触媒配合物の層状造布は、スプレー造布等の適宜な造布手法により、層状印刷は、ロール印刷等の適宜な印刷手法により実行することができる。

【0063】 本発明の第7の光触媒機能発揮材の製造方法は、

基材層とその表面に形成された表面層とを有し、光の照射を受けると光触媒機能を発揮 10 する材料の製造方法であって、

上記の本発明の第1の光触媒配合物又はその各態様の光触媒配合物又は該光触媒配合物 が分散された光触媒配合物分散ゾルを準備する工程と、

前記基材層表面にパインダを層状に配設し、パインダ層を形成する工程と、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを前記パインダ層表面に層状に配設する配設工程と、

前記パインダの性質に応じて熱処理し、前記表面層を形成する工程とを有することを特徴とする。

[0064]

この本発明の第7の製造方法によれば、バインダ層と表面層との幾界ではこの表面層に 20 おける光触媒配合物をバイング層に趣まった状態で保持して、表面層をバインダ層を面に 形成できる。このため、表面を独固にバインダ層に固定できると共に、光触媒配合物を 有効に外気に接触させることできる。そして、本発明の第1の光触媒配合物で述べたよう に触媒反応の系内に被反応物或いは中間生成物を確実におくことで表面層において高い効 率で触媒反応を発して対現な光触媒像能発揮材を製造することができる。

[0065]

この場合、前記パインダを釉薬とし、前記表面層を形成するに当たっては、前記結業の 軟化温度よりも30℃以上300℃以下の範囲で高く、且つ、前記基材層の基材の変質 度よりも低い温度環境下で熱処理するようにすることができる。加熱程度をバインダ(糖薬の軟化温度よりまって以上高くしたので、加熱による精薬の軟化に不用室に長時間を 要当ず好ましい。また、加熱温度を治薬の軟化温度より300℃を越えて高くしないので 、釉薬の急激な溶剤を回避して、光触媒配合物の濃剝の埋まりや凹凸面の発生或い以ピン ホールの発生等の不具合を抑制できる。更に、前記表面層を形成するに当たって、約15 の一約1300℃の温度減算下で熱処理よることが好ましい。このようにすれば、既存の 加熱装置を使用して、高い効率で能糞反応を起こす新規な光能糞機能発揮材を製造することができる。そして、熱処理温度を約150℃以上とすれば、既存の釉薬の熱処理温度と 台致させ、洗処理を要する基本が、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ、 状況と熱処理を要する基本材、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ 、従来と熱処理を要する基本材、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ 、従来と熱処理を要する基本材、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ 、従来と無処理を要する基材、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ 、従来と無処理を要を要しない。また、熱処理温度と合致させ 、従来と無処理を要を要しない。また、熱処理温度と合致させ 、従来と無処理を要する基本材、例えばクイルや陶磁器等の生成時の熱処理温度と合致させ 、従来と無処理を要を要しない。

[0066]

また、前記バインダを塗料とし、前記表面層を形成するに当たっては、前記基材層の基 材の変質温度以下の温度環境下で熱処理するようにすることができる。こうすれば、基材 を変質させることなく装面層を形成でき好ましい。

[0067]

また、上記の本発明の第6、第7の製造方法において、前記表面層を形成する工程に続いて、前記形成された表面層の表面に抗菌性を発揮する金属又は金属化合物が分散された 溶液を塗布する工程と、前記金属限は金属酸化物を前記表面層の表面に固着させる工程を 有するものとすることができる。

[0068]

この態様の光触媒機能発揮材の製造方法によれば、表面層において明所下・暗所下に拘 50

わらず抗菌性を発揮できると共に、表面層において高い効率で触媒反応を起こす新規な光 触媒機能発揮材を容易に製造することができる。しかも、このように明所下・暗所下に拘 わらず抗菌性を発揮できる性質を、表面層形成済みの光触媒機能発揮材に後から付与でき る。

【0069】 更に、上記の本発明の第6、第7の製造方法において、

前記配設工程は、

前記光触媒配合物又は前記光触媒配合物分散ゾルを層状に配設した後に、抗菌性を発揮する金属又は金属化合物が分散された溶液を塗布する工程を有し、

前記表面層を形成する工程は、

前記表面層の形成と同時に前記金属又は金属酸化物を前記表面層の表面に固着させる工程を有するものとすることができる。

[0070]

この態様の光触媒機能発揮材の製造方法によれば、明所下・暗所下に拘わらず抗菌性を 発揮する性質と高い効率で触媒反応を起こす性質とを当初から兼ね備えた新規な光触媒模 能発揮材を容易に製造することができる。

[0 0 7 1]

更に、上記の本発明の第6、第7の製造方法において、

前記表面層を形成する工程に続いて、前記形成された表面層の表面に抗菌性を発揮する 会属のイオンを含む金属塩水溶液を塗布する工程と、前記表面層に案外線を照射して前記 20 金属イオンの光触媒への光遷元を利用して前記表面層における光触媒に前記金属を担持・ 固定する工程を有するものとすることができる。

[0 0 7 2]

この趣様の光触媒機能発揮材の製造方法によれば、表面層において明所下・暗所下に拘わらず抗菌性を発揮できると共に、表面層において高い効率で触媒反応を起こす新規な光能媒機能発揮技権を容易に設造することができる。しかも、抗菌性の神流に常与する金属を光慶元を利用して表面層における光触媒に担持・固定しているので、当該企属の脱落が起きにくくなる。よって、抗菌性を接触に担持・固定しているので、当該企属の脱落が起きにくくなる。よって、抗菌性を発揮できる性質を、表面層形成済みの光粒機能発発財材に後から付与できる。なお、本発明の第1の光粒媒配合物の第9~第10の態模かよう30分金属の全理特して有する光触媒配合物を用いる場合にあっては、この第4の成分の金属とよっても視樂的な抗菌性を発揮できることから、金属塩水溶液の塗布とその後の紫外線照射を経て表面層表面に担持させる金属をごく少量とすることができる。また、第4の成分の金属による相乗的な抗菌性が高ければ、この金属の表面層表面への担持を省略するとともできる。

[0073]

本発明の第8の光輪媒配合物の製造方法は、

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物と前記第4の成分としての金属とが配合された光触媒配合物の製造方法であっ

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 光触媒が分散された光触媒分散ブルを準備する工程と、

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒が配合された光触媒配合物の製造方法であって、

本発明の第1の光触媒配合物の第6~第8の態様の光触媒配合物が分散された光触媒配合物分散ゾルを準備する工程と、

抗菌性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前記光触媒配合物分散ゾルに混合 し、前記金属を第4の成分として前記光触媒に担持する工程とを有することを特徴とする

[0074]

50

本発明の第9の光触媒配合物の製造方法は、

光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物と前記第4の成分としての金属とが配合された光触媒配合物の製造方法であって。

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 光触媒が分散された光触媒分散ゾルを準備する工程と、

抗菌性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前記光触媒分散ゾルに混合した後 に前記金属の塩と前記光触媒配合物とを共沈させ、前記金属を第4の成分として前記光触 媒に担持する工程とを有することを特徴とする。

[0075]

本発明の第10の光触媒配合物の製造方法は、光の照射を受けると触媒として機能する 光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物と前記第4の成分としての金属 とが配合された光神媒原合物の製造方法であって、

前記光触媒と前記他の化合物と前記第3の成分としての化合物のうち、少なくとも前記 米触媒が分散された光触媒分散ソルを準備する工程と、

抗衛性を発揮する金属のイオンを含む金属塩水溶液を前記光触媒分散ゾルに混合した後 に案外線を照射し、前記金属イオンの光遷元を利用して前記金属を第4の成分として前記 米輪媒に相待する工程とを有することを練費とする。

[0076]

[0077]

これら第8ないし第10の光触媒配合物の製造方法において、光触媒分散ゾルを、光触媒化他化合物と第3の成分としての化合物が総て分散済みのゾル、即う本発明の第1の光触媒配合物の第6〜第8の遺様の光触媒配合物が分散されたゾルとすることができる。また、金属担持後の光触媒分散ゾルに他の化合物と第3の成分としての化合物を分散させることもできる。更に、保管等の便宜から粉末状の光触媒配合物としておくには、第4の成分としての金属を担持済みの光触媒と他の化合物と第3の成分としての化合物が分散済みのゾルを乾燥させればよい。

【発明の他の態様】

[0078]

本発明は、以下のような他の態様を採ることも可能であり、第1の他の態様は、光の照 40 射を受けると触媒として機能する光触媒が配合された配合物の製造方法であって、

前記光触媒の粒子が分散した第1のゾルを準備する工程(A)と、

前記被反応物或いは前記被反応物が前記触線反応を受けて前記最終生成物に変遷する以前記を反応物が小された。 に成される中間生成物と化学的に結合する前記他の化合物の粒子が分散した第2のプルを準備する工程(3)と、

前記第1のブルと第2のブルとを混合する工程 (C) とを備える

ことを特徴とする。

[0079]

この第1の他の態様の製造方法によれば、第1、第2のブルの混合を経ることで、容易に光触媒と他の化合物とを溶媒に分散させることができる。そして、工程(C)を経た憑 50

合ソルは、光触媒のみが豪集して存在したり、他の化合物のみが凝集して存在することが なく、光触媒配合物をなす光触媒と他の化合物がほぼ均一に混合分散したゾルとなる。よって、この混合ゾルは、光触媒配合物分散ゾルとして用いるのに好適であり、液状のまま 使用される材料、例えば塗料や釉製への光触媒と他の化合物の配合が容易となる。更に、 ゾル状であるために第1、第2のゾルの野量が容易であるので、それぞれのゾルの評量 通して容易に光触媒と他の化合物の混合割合を調整できる。また、混合ゾルにおける溶媒 を乾燥等の手法で除去すれば、光触媒と他の化合物がほぼ均一に混合した固形で粒状の配 合物となる。

[0080]

この場合、第1のゾルと第2のゾルの溶媒を同一のものとしたり、いわゆるなじみのよ ¹⁰ い溶媒を用いると好ましい。

[0081]

上記の第1の他の態様の製造方法において、

前記工程(A)は、照射された光のエネルギにより励起電子と正孔を生成し、触媒表面 で職業と水分の存在下で前配励起電子と正孔により活性酸素種を生成する前記光触媒の 対子を翻撃する工程を有し、

前記工程(B)は、前記活性酸素種に基づく前記触媒反応に供される前記被反応物或い は前記中間生成物と化学的に結合する阿性金属酸化物、塩基性金属酸化物又は酸性金属酸 化物の少なくとも一の金属酸化物を前記他の化合物として準備し、該金属酸化物の粒子を 調整する工程を有するものとすることができる。

[0082]

この第2の他の態様によれば、活性酸素種に基づく触媒反応を起こす光触媒と塩基点や 酸点で被反応物或いは中間生成物を確実に結合・保持する他の化合物とがほぼ均一に混じ り合った光能楽配合物を容息に得ることができる。

[0083]

また、上記の第1の他の態様の製造方法において、

前記工程 (C) は、前記金属腰化物の重量を a、前記光触媒の重量を b と表した場合、a / (a + b) が約0.001~0.8となるように前記第1のブルと第2のブルとを 適合する工程を有するものとすることができる。

[0084]

この第3の他の態様によれば、金属酸化物 (阿性金属酸化物、塩基性金属酸化物、酸性 金属酸化物) の量が少なすぎることがなく、また、光触媒の量が上配の金属酸化物に対し て少なすぎることがなくて触媒反応の効率低下をきたさない光触媒配合物を容易に得ることができる。

[0085]

また、上記の第1の他の態様の製造方法において、

前記工程 (A) は、前記光触媒を約0.005~0.5 μmの粒径範囲の粒子に調整する工程を有1

前記工程(B)は、前記金属酸化物を約 $0.005\sim0.5\mu$ mの粒径範囲の粒子に調整する工程を有するものとすることができる。

[0086]

この第4の他の態様によれば、光触媒と金属酸化物(両性金属酸化物、塩基性金属酸化物、酸性金属酸化物)を、ボールミル等の既存の粉砕装置又はブル・ゲル法で容易に粒径原整ができ好ましい。また、被反応物或いは中間生成物を光触媒から離すことがなく触媒反応の効率低下をきたさない光触媒配合物を容易に得ることができる。更には、この意様によれば、光触媒と金属化合物とをほぼ同様の大きさの粒子で近接させて被反応物或いは中間生成物を光触媒に近接させることができ、触媒反応の効率が高い光触媒配合物を容易に得ることができる。

【発明の実施の形態】

[0087]

50

次に、本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。

[0088]

まず、実施例で用いる光触媒配合物の調合について説明する。光触媒としてアナターゼ 型の二酸化チタンを用い、この光触媒と共に配合する金属酸化物としては、両性金属酸化 物であるアルミナと、塩基性金属酸化物である酸化ストロンチウムと酸化バリウムを用い た。そして、光触媒配合物の調合に際しては、以下の工程を採った。

[0089]

1) 光触媒並びに金属酸化物の粒子調達

上記した二酸化チタン、アルミナ、酸化ストロンチウムと酸化バリウムの原材料を調達 し、それぞれをボールミル等の粉砕装置にて粉砕し、若しくはプル・ゲル法により、二酸 10 化チタン、アルミナ、酸化ストロンチウムと酸化バリウムの微小粒子を得る。この際には 、それぞれの粒子の粒径が約0.005~0.5 umの粒径範囲となるように粒度調整を 行う。

[0090]

2) ゾルの調合

次に、上記のように調整した各配合材料をそれぞれ水、アルコール等の溶媒に分散させ 、各配合材料ごとのゾルを調合する。この場合、各ゾルにおける分散材の分散量(例えば 、配合材料の重量/溶媒容量)を規定しておく。

[0 0 9 1]

3) 光触媒配合物の調整

その後、調合済みの二酸化チタンゾル(光触媒ゾル)に、アルミナゾル、酸化ストロン チウムゾル、酸化パリウムゾルの金属酸化物ゾルを混合し、二酸化チタン/アルミナ混合 ブル (Ti/Alブル)、二酸化チタン/酸化ストロンチウム混合ブル (Ti/Srブル) および二酸化チタン/酸化バリウム混合ゾル (Ti/Baゾル) を得る。この場合、上 記の各混合ゾルを調整に当たっては、光触媒ゾルの混合量、金属酸化物ゾルの混合量が秤 量され、それぞれの秤量量を変えることで光触媒と金属酸化物の配合場合が種々の値を採 る混合ゾルが調整される。つまり、各混合ゾルにおける金属酸化物の重量をa、光触媒の 重量を b と表した場合に、a / (a+b) で表される配合割合(以下、このa / (a+b)) を配合割合決定比と呼ぶ) が種々調整される。

[0092]

なお、上記の1)~3)の工程を採るほか、調合済みの光触媒ゾルに粒度調整済みのアルミ ナ等の粒子を添加して分散させてTi/Alゾル等とすることもできる。また、粒度調整 済みの光触媒粒子とアルミナ等の粒子を交互に或いは同時に上記溶媒に分散させて、当初 から光触媒粒子とアルミナ等の粒子が分散したTi/A1ゾル等とすることもできる。

[0093]

次に、上記のように調整した光触媒配合物 (Ti/Alゾル、Ti/Srゾル、Ti/ Baゾルの各混合ゾル)を用いて光触媒機能を発揮する光触媒機能発揮材について説明す る。本実施例(第1実施例)では、この光触媒機能発揮材をタイルとし、次のようにして 製造した。

[0 0 9 4]

無釉のタイルを基材として用意し、このタイル表面に規定された濃度の上記各混合ゾル をスプレー塗布する。このスプレー塗布に当たっては、焼成後のタイル表面における光触 媒混合物の膜厚が約0.85μmとなるように、その途布量、即ちスプレー時間が調整さ れる。次いで、光軸媒の定差のために配合したシリカ等の溶融温度と二酸化チタンおよび 上記の各金属酸化物の溶融温度を考慮した温度(本実施例にあっては、約800℃)で、 混合ゾルのスプレー途布後のタイルを約60分に亘って焼成することで、基材 (タイル) の表面に上記のゾル中性分(光触媒、アルミナ等)を含有する表面層を有する最終的な光 触媒機能発揮材(光触媒機能発揮タイル)とした。ここで、その評価について説明する。 評価は、大気中又は室内の有害物質として削減が望まれている窒素酸化物、アンモニア、 二酸化硫黄の削減効果の有無で下すこととした。その試験の概要は以下の通りであり、ま 50 ず、窒素酸化物削減について説明する。なお、混合ゾルのスプレー途布に替わり、スピン コート、ディップコート等の手法を採ることもできることは勿論である。 【10.095】

(1-1) 評価試験1:窒素酸化物削減に及ぼすアルミナ等の影響

まず、本発明の実施例品との対比を取るために、アルミナ、際化ストロンチウムおよび 酸化パリウムを一切含まず二酸化チタンのみが配合された光触媒配合物を用いた光触媒態 能発揮タイル (実施何タイル) と実施例の光触媒膜能発揮タイル (実施何タイル) を、以下のように用意した。比較例タイルは、二酸化チタンが7.5 w t %の割合で占める光触 媒ソルをタイル表面にスプレー塗布し、上記の規成条件 (約800℃&0分) で焼成し たタイルである。このスプレー塗布に影けては、焼成後のタイルを面における工酸化チタンの重量が約3.3 $X10^{-4}$ g/c m² (この場合の二酸化チタンの膜厚は約0.85 μ m) となるように、途布時間等を定めた。実施例タイルは、次のTi/AlタイルとTi/SrタイルとTi/BタイルとTi/

[0096]

[0097]

この比較例タイルと各実施例タイルについて次のように試験した。試験には、比較例タ イルと各実施例タイルの10cm四方のサンプル片を用い、図4に示す試験装置で窒素酸 30 化物の削減効果を測定した。この試験装置は、サンブル片が載置される密閉状のガラスセ ル10の上流に、定濃度の一酸化窒素ガスを封入したポンペ12を備え、このポンペから のNOガスに、エアーポンプ14で吸引され湿度調整器15で湿度調整された大気を流量 調整バルブ16にて混合し、この流量調整バルブ16からガラスセル10に所定機度(約 95 p p m) で定量(1リットル/min)のNOガス(試験ガス)を流し込む。ま た、ガラスセル10の下流には、当該セルを通過した気体中の窒素酸化物濃度を測定する 濃度側定器(NOxセンサ)18を有する。このNOxセンサ18は、気体中のNO濃度 と二酸化窒素濃度(NO,濃度)を随時測定し、測定したNO濃度とNO2濃度に加え、こ の両者の濃度の和を窒素酸化物濃度(NOx濃度)として出力するよう構成されている。 また、試験装置は、ガラスセル10の内部に紫外線(波長300~400nm)を照射す 40 るランプ20を有する。この場合、ランプ20は、サンプル片上における紫外線強度が1 2mW/cm²となるように点灯制御される。そして、この試験装置のガラスセル10 にサンブル片を載置して紫外線の照射を受ける環境下に置き、比較例タイルと各実施例タ イルについて、試験ガスの流し込みを開始してからの経過時間ごとのNO、海度とNOx 濃度をプロットした。その結果を図5に示す。なお、ランプ20は試験ガスの流し込みを 開始してから出口側のNOx 濃度 (NO濃度) が安定した後に点灯した。

[0098]

この評価試験1において、一酸化窒素を酸化させる反応が起きなければ、例えばガラス セル10を暗室下に起き表面層における二酸化チタンによる活性酸素種の生成が無く触鉄 反応が起きなければ、試験ガスは何の反応をきたすことなくNOxセンサ18に流れる。50 よって、この際のNOxセンサ18の出力は、NO連度(CNO/out)については対験がス濃度(CNO/in)と同一であり、NO。濃度(CNO/out)はゼロ、NO 表演し、NO x /out)はゼロ、NO 表演し、NO x /out)はゼロ、NO いる濃度(CNO/inと同一である。しかし、表面層における二酸化チタンの生成した活性酸素種に基づく触媒反応によりNOが酸化されれば、その酸化を受けた分だけ、NO酸化により生成と、その整化したNO、の分だり、NO酸化により生成されたNO、がタイル表面から離脱されば、その離脱したNO、の分けり、NO。 決して、NO酸化によるNO濃度減少と、生成したNO、のタイル表面からの離脱によるNO、濃度増加との関係から、NOxの削減程度が定まる。 $\{10.9.9\}$

さて、図5に示すように、比較例タイルでは、試験開始と共に急激にNOx濃度が低下 10 し、試験開始から約5分経通するとそれ以降にNOx濃度は増加に転じ、試験ガス濃度に じづいていく。また、この比較例タイルでは、試験関始後徐々にNO、濃度は上昇し、3 分発温後には約0.18ppmとなった。このNOx濃度の増加の傾向とNO、濃度の上昇の傾向はほほ同じような傾向を取っている。これらのことから、比較例タイルでは、その表面層における二酸化チタンによる光触媒反応が遮行してNOが酸化されNO濃度は減少するが、NO、濃度の上昇に伴い、全体的なNOxの間域は進まないことになる。従って、比較例タイルでは、NO、がタイル表面から膨近するために、NO、のタイル表面での更なる酸化がそれほど起きていないといえる。30分経過後のNOx濃度が約0.66ppmであることから、この比較例タイルにおけるNOxの削減効率は、約30.5%(200.95-0.66)/0.95-0.66。

[0100]

これに対して、Ti/Alタイル、Ti/Srタイル、Ti/Baタイルのそれぞれの 実施例タイルとも、比較例タイルと同様に、NOx濃度は、試験開始と共に急激に低下し 、その低下した最低濃度より僅かに増加した濃度で推移した。また、それぞれの実施例タ イルでは、試験関始からのNO, 濃度は、その上昇程度は低く30分経過後にも僅か約0 . 05 p p mにしか達しなかった。これらのことから、それぞれの実施例タイルでは、ま ず第1に、その表面層における二酸化チタンによる光触媒反応が進行してNOが酸化され てNO濃度は減少しているといえる。また、NO,がアルミナ、酸化ストロンチウム、酸 化バリウムに結合されてタイル表面から比較的離脱せず、二酸化チタンによるこのNO, の更なる酸化が活発に進行して、NO, 濃度が上昇しないといえる。このため、それぞれ の実施例タイルによれば、極めて高い効率でNOxを削減できるといえる。そして、30 分経過後のNOx 濃度が約0.45ppmであることから、各実施例タイルにおけるNO xの削減効率は、約52.6% ((0.95-0.45) / 0.95) であり、比較例タ イルのほぼ2倍であった。なお、これら実施例タイルについて上記の試験を継続したとこ ろ、NOxの削減効率は高い値のまま維持されていることが判明した。また、12時間経 過後に試験を終了して実施例タイル表面を水洗洗浄し、その洗浄水に含まれる物質を分析 したところ、硝酸の存在が確認された。

[0101]

また、各実施例タイルとも、その表面状態は凹凸の程度などに異常は観察されず優れていた。しかも、JISーA6808に則りプラスチック消しゴムを用いた預動勝耗試験を 4 総みたところ、各実施例タイルとも、4 回租度の定復預動を終えても表面層に劣化や調がれは見られず、耐磨耗性に優れていることも判明した。このことは、上記したゾルの混合という手法で製造した光触媒配合物は、焼成塗料や粘薬は勿論のこと焼成、印刷、バインダ等に適用できることを憲味する。また、上記のように光触媒機能により高い窒素酸化物の削減効率を得ることができる光触媒配合物や光触媒機能発揮材を、上記したゾルの混合という手法により容易に製造であるといえる。

[0102]

(1-2) 評価試験1:アンモニア削減に及ぼすアルミナ等の影響

アンモニアについても、上記した窒素酸化物と同様の装置並びに手法にて比較例タイル、Ti/AlタイルおよびTi/Srタイルによる削減の様子を調べた。この場合、ガラ 50

スセル10に流し込む試験ガスは、約4ppmのアンモニアガスであり、当骸セルを温達した気体中のアンモニア濃度をセル下流の濃度側定器(ガス検知管)にて測定した。そして、比較例タイルと実施例タイル(Ti/Aljdル、Ti/Srgイル)について、試験ガスの流し込みを開始してからの経過時間ごとのアンモニア濃度をプロットした。その結果を図6に示す。

[0103]

発揮できた。この理由は、次のように推察される 【0104】

アンモニアを他の物質に変遷させる反応 (化学変化) が起きなければ、試験ガスは何の 反応をきたすことなくガス検知管に添れ、測定したアンモニア濃度は、試験ガスと同一で るる。しかし、表面層における二酸化チシンの生成した活性酸素種に基づく触媒反応を受けてアンモニアが他の物質に変遷すれば、変遷した分だけアンモニア議度は試験ガスにおける濃度から減少する。よって、比較例タイル、実施例タイルとも試験関始直後からアンモニア議会に対して上成さる。 モニア濃度が低下した。この場合、アンモニアが活性酸素種に基づ(触媒反応を受けることから、アンモニアを構成する窒素が酸化され、NOやNO,が中間生成物として生成される。そして、このNOは上記したように活性酸素種によりNO;に酸化され、このNO,が活性酸素種により更に酸化されて硝酸に化学変化すれば、アンモニアが活性酸素種に基づく影媒反応を受けてNOやNO,に化学変化する程度が高くなり、アンモニアの削減効率が高まると推察される。

[0105]

実施例タイルは、既述したようにNO。と結合しタイル要面からNO。を離脱させないようにするアルミナ、酸化ストロンチウムを配合した点で比較例タイルと異なる。よって、比較例タイルでは、アンモニアから生成されたNO。のタイル表面からの離脱が起きることがに、NO。が活性酸素種により里に酸化されて耐酸化化学を化する反応があまり進行しない。これに対して、実施例タイルでは、アンモニアから生成されたNO。をサイル表面から離脱させず、このNO。を活性酸素種により里に硝酸にまで酸化させる反応が促進される。このため、実施例タイルでは上記したようにアンモニアの削減効率が高まり、アンモニアの削減効率に優先が少生にたと考えられる。

[0106]

(1-3) 評価試験1:二酸化硫黄削減に及ぼすアルミナ等の影響

二酸化硫黄についても、上記した窒素酸化物と同様の装置並びに手法にて比較例タイル、 Ti/Alタイルによる削減の様子を開べた。この場合、ガラスセル10に流し込む試 酸ガスは、約10ppmの二酸化硫黄ガスであり、当酸セルを通道した気体中の二酸化硫 黄濃度をセルド流の濃度側定器(ガス検知管)にて測定した。そして、比較例タイルと実 施例タイル(Ti/Alタイル)について、試験ガスの流し込みを開始してからの経過時 関ごとの二酸化硫黄濃度をブロットした。その結果を図7に示す。

[0 1 0 7]

図7に示すように、比較例タイル、実施例タイルとも、試験開始と共に二酸化硫黄濃度 が低下した。そして、測定期間に亘って実施例タイルの方が低い濃度となり、試験関始か ら約30分経過すると、比較例タイルでは約7、7ppm、Ti/Alタイルでは約2.50 7 p p m であった。よって、二酸化硫黄の削減効率は、比較例タイルでは約23% ((10-2,7)/10)、下i/Alタイルでは約3% ((10-2,7)/10)であった。このことから、比較例タイルでは、その表面層における二酸化チタンによる光触媒及応が進行して二酸化硫黄はある程度削減されるが、下i/Alタイル(実施例4/ル)にあっては、比較例タイルより優れたアンモニアの削減効率を発揮できた。この理由は、次のように推察される。

上較例タイル、実施例タイルとも二酸化硫黄濃度が低下するのは、一酸化窒素、アンモニアの場合と同様、表面層における二酸化デクンの生成した活性酸素種に基づ 魚嫌反応 を受けて二酸化硫黄が硫酸や亜硫酸に交易し、その変態した分だけアンモニア選及は試験 ガスにおける濃度から減少するからである。この評価試験における被反応物でる二酸化硫黄は、酸性ガスである都合上、四2をもって説明したように、塩基性金属酸化物であるアルミナケイとの比較例タイルでは、二酸化硫黄はタイル表面に吸着されないまま、活性酸素種により酸化されて硫酸や亜硫酸と化学変化するので、この反応は比較的幾やかにしか進行しない。これに対して、実他高例タイルでは、二酸化硫黄をシイル表面に吸着と大地変で活性酸素種により硫酸や亜硫酸にまて酸化は、二酸化硫黄でカール表面に吸着した状態で活性酸素剤により硫酸や亜硫酸・まで酸化させるので、この反応が促進される。このため、実施例タイルでは上記したように二酸化硫黄の削減効率が高まり、二酸化硫黄の削減効率にと考えられる。

[0109]

次に、光触媒と共に配合したアルミナ等の配合の程度と窒素聚化物の削減効果との関係 についての評価を以下の二つの手法を採って行った。なお、この評価については、アルミ ナを例に採り行った。

[0 1 1 0]

- (2) 評価試験2:窒素酸化物削減に及ぼすアルミナ配合程度の影響ーその1
- まず、本発明の実施例品との対比を取るために、上記した評価試験1と同様の比較例タイルと実施例の光触機機能発指タイル(実施例タイル)を、以下のように用意した。比較例タイルは、二酸化チタンが7.5 w 七 終の結合で占める光触媒グルをタイル表面にスプレー塗布し、上記の焼破条件(約800℃X60分)で焼成したタイルである。このスプレー塗布に貼しては、焼成後のタイル表面における二酸化チタンの重量が約3.3X100-4 χ 0 cm²(二酸化チタンの膜厚は約0.8 χ 0 kg χ

[0111]

Ti/A¹ タイルは、二酸化チタンが比較例タイルと同様に7.5 w t %の割合で占める光触鉄ツルに対して、配合割合状定比 a / (a + b) が0.0001~0.8 の範囲となるようにアルミナの配合割合が調整された Ti/A 1 ブルを上記の比較例タイルと同一条件でスプレー造布並びに焼成したタイルである。つまり、焼成後のタイル表面における二酸化チタンの重量は比較例タイルと同一の約3.3 X 10⁻⁴ g/c m²のままであるが、焼成後のタイル表面におけるアルミナの重量が異なる Ti/A 1 タイルを福々焼成し、それぞれの Ti/A 1 タイルをこの評価試験 2 における実施例タイルとした。配合割合決・役に比 a / (a + b) が0.0 10 である場合には、a = b / 9 9 であることから、焼成後のタイル表面におけるアルミナの重量は、約3.3 X 10⁻⁴ g/c m²であり、配合割合決・位定は a / (a + b) が 0.5 である場合には、a = b であることから、約3.3 X 10⁻⁴ g/c m² となる。この評価試験 2 にあっても、比較例タイルとから、約3.3 X 10⁻⁴ g/c m² となる。この評価試験 2 にあっても、比較例タイルは素準となる触媒機能を発揮するので、この比較例タイルとアルミナ配合量が異なる各Ti/A 1 タイを比較することで、定量の光触媒を配合した場合の触媒機能の向上に及ぼすアルミナ配合量の影響が判明する。

[0112]

この評価試験2では、評価試験1と同一の試験装置を用い、所定濃度(約0.95ppm)での定量の試験ガスの流し込みとランプ20の点灯とを開始した試験開始時点から3 50

0分経退後のNO。濃度とNO×濃度を、比較例タイルと各交強例タイルについて測定した。そして、各タイルについて、試験ガスのNO濃度から測定NO×濃度を減算したNO 窓 除去量と、測定したNO。濃度とをブロットした。その結果を図るに示す。なお、比較例タイルは、アルミナが一切配合されていないので、配合割合決定比a/(a+b)がゼロである。

[0113]

この図 8 において、比較例タイル (a/(a+b)=0) は、グラフの Y 軸上にブロットされており、NO。 濃度は約0、17ppm、NO x 除去量は約0、3ppmであった。このようにNO x 濃度は試験ガスより低下するものの試験ガスには含まれていなかったNO:の 濃度が計測されるのは、 民述したように 表面層における二酸化チタンによる光触 20 機度広流策行シイル来面からのNO:の機度が許ったかった。

[0114]

これに対して、配合割合決定比点 Z (a + b) がグラフのX軸座標で表された Z i / 2 イルでは、アルミナ配合量が少なく配合割合決定比 a Z (a + b) が 0. 0 1 のもので Z の Z の Z で Z の Z で Z の Z で Z の Z で Z の Z で Z の Z で Z の Z で Z の Z で

[0115]

[0116]

また、配合割合決定比 a / (a + b) を種々の値とした各Ti/Alタイルとも、やはりその表面状態は良好であり、耐磨耗性にも優れていた。

[0117]

- (3) 評価試験3:窒素酸化物削減に及ぼすアルミナ配合程度の影響ーその2
- この評価試験3では、光触媒たる二酸化チタンとアルミナとの総量 (阿者の配合和)を 一定とし、その中で二酸化チタンとアルミナの各配合量を種々のものとした場合の窒素酸 化物削減効果を耐べることとした。

[0 1 1 8]

まず、本発明の実施列品との対比を取るために、上記した評価試験1と同様の比較例タイルと実施例の光触媒機能発揮タイル(実施例タイル)を、以下のように用意した。比較例タイルは、上記の評価試験2と同一のタイルであり、焼成後のタイル表面における二酸化チタンの重量は約3.3 X10-*g/cm²である。また、光触媒を一切含ずアルミナのみが配合された配合物を用いた単純なタイル(光触媒を発揮しないタイル)についても、タイル表面におけるアルミナの重量が約3.3 X10-*g/cm²としたものを用意した。実施例タイルは、次のTi/A1タイルである。

[0119]

Ti/Alタイルは、二酸化チタンとアルミナの総量が比較例タイルと同様に7.5w 50

t %の制合で占める光触媒ソルに対して、配合制合決定比 a / (a + b) が 0.05~0 9 5の範囲となるようにアルミナの配合割合が調整された Ti / A 1 ソルを上記の比較 例タイルと同一条件でスプレー塗布並びに焼成したタイルである。つまり、焼成後のタイル表面における二酸化チタンの重量はアルミナの重量の増加に伴って約3。3 X 1 0 ⁴ g / c m³ から 減少した Ti / A 1 タイルを植 火焼成した それぞれの Ti / A 1 9 イルをこの評価試験 3 における 実施例タイルとした。配合制合決定比 a / (a + b) が 0.05 である場合には、a + b が上記の 3.3 X 1 0 ⁴ g / c m² に相当することから、焼成後のタイル表面における アルミナの重量 a は約1.65 X 1 0 ² g / c m² で二酸化チタンの重量 b は約3.135 X 10 ⁴ g / c m² で高る。また、配合制合決定比 a / (a + b) が 0.95 である場合には、その反対に、アルミナの重量 a は約3.135 X 10 ⁴ g / c m² である。 c の評価観験 3 に c m² で二酸化チタンの重量 b は約1.65 X 1 0 ² g / c m² である。この評価観験 3 に あっても、比較例タイルは基準となる触媒機能を発調するので、この比較例タイルと二酸化チタン、アルミナの配合量が異なる各T i / A 1 タイを比較することで、触媒機能の向上に及ぼす二酸化チタンとアルミナの配合量の影響が判明する。 [0 1 2 0 1]

この評価試験3では、評価試験1と同一の試験装置を用い、評価試験2と同様にNO2 農産とNOxの除去量とをプロットした。その結果を図9に示す。なお、比較例タイルは 、アルミナが一切配合されていないので、配合割合決定比a/(a+b)がゼロであり、 光触媒を発揮しない上記のタイルは、二酸化チタンが一切配合されていないので、配合割 合弁定比 a/(a+b)が1である。

[0 1 2 1]

この図9において、比較例タイル(a / (a + b) = 0) は、グラフのY軸上にプロットされており、NO、機度は約0.17ppm、NO、除去量は約0.3ppmであった。このようにNO、強度は試験ガスより低下するものの試験ガスには含まれていなかったNO、の議度が計測されるのは、評価試験2について既述したとおりである。また、光檢 球を発揮しない上記の単なるタイルは、グラフのX輪上にプロットされており、NO、選度、NO、除去量とも当然にゼロであった。

[0122]

これに対して、配合割合決定比 a / (a + b) がクラフの X 軸座標で表された T i / A 1 タイルでは、アルミナ配合量が少なく配合割合決定比 a / (a + b) が 0.05 のもの 90 で NO 議 選 は 30 は 30 を 30 で 30 を 30 で 30 を 30 で 30 を 30 を 30 で 30 を 30

[0 1 2 3]

これらのことから明らかなように、二酸化チタンとアルミナの総量が一定でこれらの配合 合制合決定比 $a \lor (a + b)$ が $0.001 \sim 0.8$ の範囲であれば、アルミナを配合したことで NO_2 の難規即制を図ることができ、比較例タイルよりも高い NO_3 削減効果を明ることができる。特に、配合制合決定比 $a \lor (a + b)$ が 0.00 できいる。 時間、配合制合決定比 $a \lor (a + b)$ が 0.00 の $a \lor (a + b)$ が $a \lor ($

[0124]

また、配合制合決定比 a / (a + b) を種々の値とした各 T i / A l タイルとも、やはりその表面状態は良好であり、耐磨耗性にも優れていた。

[0125]

上記の第1 実施例では、光触線としてアナターゼ型の二酸化チタンを用い、この光触媒と共に配合する金属酸化物としては、両性金属酸化物をあるアルミナと、塩基性金属酸化物である酸化ストロンチウムと酸化パリウムを用いたが、既述した NO ×削減効果は、その他の光触媒と金属酸化物の組み合わせでも得られることは勿論である。例えば、光触媒としての二酸化チタンであっても、結晶型がルチル吸いはブルッカイトの二酸化チタンとすることもできる。また、Z nO、V 20 3、W 03、S n 03、S r T i 03、B i 20、S r S i 20、S r T i 03、S r T i 03、S r T i 04、S r S r

※に、第2 実施例について説明する。この第2 実施例では、タイル表面に二酸化チタン等の光触媒とアルミナ等の特定の金属酸化物とを有する光触媒配合物からなる表面層の形成手面が指する。この第2 実施例の実施例では、まず、表面層を形成する基分を用意する。この基材としては、セラミック、樹脂、金属、ガラス、陶器木材、建カル板、コンクリート板、セメント押出整形板、石膏ボード若しくはオートクレーブ養生軽量コンクリート板等でよく、ビルや家屋並びに横線、道路造音壁等の選集構造物に使用される基材であれば、盤業酸化物等の環境汚染物質をこれら選集構造物表面にて削減して大気を始化できるので好ましい。

[0 1 2 7]

・ 次いで、この用意した基材表面にパインダ層を形成する。このパインダ層は、その軟化 温度が進材の変質温度よりも低い等のパインダ材料を選定し、パインダの性質に適合した 運宜な手法でこのパインダ材料を用いて形成される。例えば、基材がタイル、ホーロー又 は陶磁器である場合には、装面に彩色等を行うための釉薬層や印刷層をパインダ層として そのまま利用することができる。パインダ層形成後には、そのパインダ層の表面に、上記 した第1束施例におけるTi/Al/h等のパルを塗布或いは印刷したり、このゾルから 音媒を除去して得られた二酸化チン粒子とアルミナ粒子との混合粒子を散布したりして、 、後に表面層となる光微媒配合物層を形成する。又は、単独で別途制作したパインダ層に 光触媒配合物層を形成し、このパインダ層を基材表面に載置しても良い。これらの場合、 光触媒配合物層は、後の焼成の際にパインダ層から離脱しないようパインダ層に形成され ていればよい。

[0128]

その後、パインダ層を釉壊からなる釉薬層とした場合には、パインダ材料(釉薬)の数 40 足膜よりも30 で以上300 で以下の範囲で高く、且つ、基材の変質温度よりも低い温 6 定境境下で加熱処理するこの加熱処理を甚ることで、パインダ材料(釉薬)は溶極圏化してタイル表面にはパインダ層が強固に固定されると共に、光触媒配合物層から表面層が形成される。この際、パインダ母と砂塊界では、表面層における光触媒配合物層から表面層が形成される。この際、パインダ層と心臓が一がパインダ科目の治療によいて一般化チタン粒子、アルミン粒子がが、水が材料の溶動の過程でパインダ層に池橋し、この粒子はパインダ層に阻害った状態で保持されパインダ層に強固に固定される。また、光触媒配合物層において隣接分する粒子同土が粒子相互間の分子間力や規旋による焼結によって結合することで表面層が出ぬされる。その表面において二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を露出させる。このため、表面層を強固にパインダ層に固定さると失に、二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を露出させる。このため、表面層を強固にパインダ層に固定できると失に、二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を露出させる。このため、表面層を強固にパインダ層に固定できると失に、二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を有効に外域に接触させることできると失に、二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を有効に外域に接触をさることできると失に、二酸化チタンとアルミナのそれぞれの粒子を有効に外域に接触を立ることで

起こし得る表面層を有する建築構造物材料等を容易に製造することができる。

[0 1 2 9]

この場合、加熱温度をバインダ材料の軟化温度より30℃以上高くしたので、加熱によるバインダ材料の軟化に不用窓に長時間を要せず好ましく、二酸化チタンやアルミナの粒子の沈降・保持に支障をさたさいので好ましい。また、加熱温度をバインダの愛賀温度より300℃を越えて高くしないので、バインダ材料の急激な溶融を回避して、二酸化チタンやアルミナの粒子の過剰の沈降や凹凸面の発生或いはピンホールの発生等の不具合を抑制で多好ましい。なお、加熱温度は、バインダ材料の軟化温度よりも50℃以上150℃以下の範囲で高い温度であることが好ましい。

[0130]

上記の第2実施例であっても、光触媒として、結晶型がルチル或いはブルッカイトの二酸化チタンや、ZnO、 V_2O_3 、 WO_3 、 SnO_3 、 $SrTiO_3$ 、 Bi_2O_3 , Fe_2O_3 を用いてもよい。またく、アルミナに替わる金属酸化物としては、削減対象が NO_3 *等の酸性ガスであれば、酸化亜鉛、酸化スズ(以上、同性金属酸化物)、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ルビジウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム(以上、塩基性金属酸化物)を用いてもよく、塩基性ブスを削減対象とする場合には、上記の同性金属酸化物の他、酸化りン(酸性金属酸化物)を用いてもよい。

[0131]

次に、他の実施例について説明する。上記した第1、第2実施例は、光熱鉄と既述した 特定の化合物とで破反応物(例えば、NO)或いは中間生成物(例えば、NO)の(の)を触媒 反応系内に保持して、被反応物が独線反応に供きれる機会や中間生成物が更にこの触線反 応に供される機会を確実に確保し、NOx等の有業物質の削減効果を得るためのものであ るが、以下に説明する実施例は、この既述した特定の化合物以外の物質をも加えることで 、NOx削減効果の更なる向上を図ったり、或いは新たな効果を奏するものである。

[0132]

まず、第・実施例について説明する。この第・実施例は、上記したような触媒反応の効率化に加え、光触線が活性酸素種を生成することで呈する抗菌機能をも併せ持つ光触媒機能発揮材についてのものである。その製造に当たっては、触媒反応の効率化を達成できる上記の配合制合決定比でアルミナが二酸化チタンと共に配合されているTi/A1ゾルと、鋼(Cu)やその酸化物域のいは銀(Ag)やその酸化物等の数子を分散させた第3のゾ 3ルとを用意する。次いで、Ti/A1ゾルをタイル表面に整布して燃波し、このTi/A1 の層を形成する。その後、タイル表面の当飲T1人11層の表面に第3のゾルを整布し、光速元等の方法で第3のゾル成分を装面に固定化する。このタイルがこの第3実施例のタイルは、その表面に光触媒たる二酸化チタンがアルミナと共に定着された表面層を有し、更にその上面にCI等の数子が固著されたタイルとなる。なお、第3のゾルの塗布に際しては、光触媒に十分光が肌射されるようその塗布量が消割整される。外はど、Cuの電量が燃速能において約0、8~2.0、 μ g/ c m 「必程度で十分である。この第3実施例タイルと、上記の評価試験で用いた比較例タイルとについて、以下の抗菌性の評価を行った。その評価は、大脚額(EscherichiacoiTw 3110株)に対する殺菌効果の有無で下すことにした。

[0133]

まず、第3実施例の実施例タイルと比較例タイルとを共にその表面を70%エタノールで教菌し、その後、タイル表面に大腸菌菌液0、15ミリリットル(1-5 x 10°CFU)を演下した。このタイル表面に対ラス板を載せてお贈蔵をタイル表面に密着させてこれを試料とし、この試料をそれぞれのタイルについて一対用意した。次いで、第3実施例の実施例タイルと比較例タイルの一方の試料にはガラス板を通して電光灯を照射し、他方の試料にはガラス板を通して電光灯を照射し、他の試料は速光環境下に置いた。そして、肥射時間の基と共に、電光灯照射下(閉所下)の試料と遮光下(暗所下)の試料における大腸菌の生存率を測定し、この生存率から換算した流通率(大腸菌が死端若しくは増殖を停止した割合)を基温時間に対してプロットした。その結果を、図10に示す。なお、珈室に際しては、各試料の策液を減離プーゼで対50

いて生理食塩水10ミリリットルに回収し、この生理食塩水中の大腸菌の生存率を測定し、これを試料における生存率とした。

[0134]

図10から明らかかように、蛍光灯照射下では、第3実施例の実施例タイルと比較例タイルとも高い抗菌効果を得られた。これは、彽光灯照射下では表面層における三原化チタンが活性酸素種を活発に生成し、この活性酸素種により大腸菌はその有する有機成分の分解を受け死滅者しくは増殖を停止したからだと考えられる。しかし、遮光下では、比較例タイルが活性酸素種の生みでは、迷れでも比較的高い抗菌効果を得られた。装面に固着させた。こ 4 等の粒子が遮光下でも抗菌機能を発揮したためである。よって、この第3実施例の実 20 施例タイルによれば、遮光下であるために光触媒たる二酸化チタンが発揮することできない抗菌機能を遮光下ではC u 等の数子により果たすことができ、光触媒が果たす抗菌機能を補完することができることができることができることができることができる。

[0135]

・上記の第3実施例であっても、光触媒として、結晶型がルチル或いはブルッカイトの二酸イナタンや、Z nO、V 0,、V 0,、V 0,、V nO, V nO,

[0136]

[0137]

・第4実施例で併用する金属は、光触媒である二酸化チタンが出す自由電子の有する電位 (一3.2 V)以上の週元電位を有する金属であれば、週元電位による二酸化チタンへの 担持(週元担持)ができ好ましい。具体的には、Ag、Cu、Pd、Fe、Ni、Cr、 Co、Pt、Au、Li、Ca、Mg、Al、Zn、Rh、Ru等の遷移金属であり、こ のうち、Ag、Cu、Pd、Pt、Auは、週元電位が正の値を有するので、還元担持が 起きやすく特に好ましい。これら金属を併用する上で当該金属を光触媒に担持する手法に ついて説明する。光触媒への金属の担持手法としては、以下の手法が挙げられる。

[0138]

- 1) 単純混合法:目的の金属種を含む金属塩水溶液を光触媒ゾルに添加して両者を混合し、金属イオンの光触媒粒子表面への吸着により担持を行う手法。
- 2) 共沈法:目的の金属種を含む金属塩水溶液を光触媒ゾルに添加した後、沈慶剤の添加 或いは加熱により、金属塩と光触媒を同時に沈慶させて共沈を図り、金属イオンを光触媒 数子要面に担持する手法。
- 3) 光環元前担特法:目的の金属種を含む金属塩水溶液を光触媒ゾルに添加した後、紫外線エネルギーを照射して金属イオンの光触媒粒子表面への光震元を利用して担特を行う手法。
- 4) 光還元後担持法:光触媒膜上に目的の金属種を含む金属塩水溶液を塗布した後、紫外線エネルギーを照射して金属イオンの光触媒膜表面への光還元を利用して担持を行う手法
- 。 5) 蒸着法:金属粒子もしくは金属化合物を化学的または物理的蒸着法にて担持する手法 50

- 6) その他:ゾル・ゲル法を用いて光触媒粒子を造粒する前に目的の金属種のイオンを添 加し、その後の共沈法等により光触媒/金属イオンの粒子化を図る手法。
- [0139]

また、光触媒とアルミナ等の上記の金属酸化物と併用する化合物は、二酸化珪素(シリ カ:SiO₂)とした。なお、シリカに替え、ZrO₂. GeO₂. ThO₁. ZnO等の酸 化物を用いることもできる。

[0140]

この第4実施例では、上記の単純混合法、光還元前担持法或いは共沈法を採用し、この 手法で金属を担持した光触媒を用いた。

[0141]

第4実施例の光触媒機能発揮タイル (実施例タイル) は、単純混合法、光퓇元前担持法 或いは共沈法でAg、Cuを担持済みの光触媒 (二酸化チタン) が分散した光触媒ゾルを 用い、上記した第1実施例の評価試験1で述べた工程を踏襲して、この金属担持済み光練 媒ゾル (光触媒/金属) に他の二つの成分 (アルミナ、シリカ) のゾルを混合・撹拌し、 この混合ゾルのスプレー塗布・焼成を経て製造した。こうして製造された光触媒/金属(Ag又はCu) /アルミナ/シリカの4成分系のタイルが第4事権例の事権例タイルであ る。この際、新たに配合する金属、シリカの影響を把握するため、光触媒/金属(Ag又 はCu) の2成分系についてもタイル (参考タイル) を製造した。また、第5実施例の実 施例タイルは、第1実施例同様の光触媒 (二酸化チタン) のみの光触媒プルを用い、上記 20 した第1実施例の評価試験1で述べた工程を踏襲して、この光触媒ゾルに他の二つの成分 (アルミナ、シリカ) のゾルを混合・撹拌し、この混合ゾルのスプレー塗布・焼成を経て 製造した。こうして製造された光触媒/アルミナ/シリカの3成分系のタイルが第5実施 例の実施例タイルである。そして、この第4、第5実施例の実施例タイル、参考タイル、 第1実施例の実施例タイル、比較例タイルについて、NOx削減効率を調べた。なお、第 1 実施例の実施例タイル、比較例タイルは、第1 実施例の評価試験 1 で述べた涌りのもの であり、第1実施例の実施例タイルの配合割合決定比a/(a+b)は1/11である。 また、第4 実施例の実施例タイルの配合割合決定比 (SIO2/(TiO2+Al2O3+S i○,))は1/11であり、第5実施例の実施例タイルの配合制合決定比(AI,O,/ (TiOz+AlzOz+SiOz))は1/11である。2成分系の参考タイルでは、金属 30 とTiO₂の重量比が、Ag配合の2成分系の参考タイルで0.001 (Ag/TiO₂) 、Cu配合の2成分系の参考タイルで0、01(Cu/TiO₃)である。

[0142]

これらタイルについて、図4に示した試験装置を用い、第1実施例の評価試験1で述べ たように、CNO/out、CNO2/outを測定した。そして、この測定したCNO /out、CNO,/outと既知の試験ガス濃度 (CNO/in)とから、光照射後3 0分経過した時点での(CNO/in-CNO/out)、CNO/outおよびNO x 削減効率を求めた。その結果を表1に示す。 [0 1 4 3]

20

30

40

【表1】

[0144]

(CNO/in-CNO/out)は、NOがNO,又はNO,下に酸化された量(NO 域少量)であり、NOの酸化力の指標となる値である。また、CNO,/outは、NO, の系外への副生成量であり、このCNO,/outの値が小さいほど、NO。を系外へ離脱させないこと、即ちNO。の吸着力が強いことを表す。このため、表1から明らかなよう。 第4 来施何の実施何タイルによれば、第1 実施何と同等以上のNO 酸化力を発揮でき、高いNO x 削減効率を得ることができた。特に、Agを配合した第4 実施何の実施何クイルでは、大きな(CNO/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、小さなCNO<math>/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、小さなCNO<math>/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、小さなCNO<math>/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、小さなCNO<math>/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、からなCNO<math>/in-CNO/out)によりNO 酸化力が高く、からなCNO<math>/in-CNO/out)により対力を図るこ

とができた。

[0145]

また、参考タイルの結果から、光遷元前担持法を採れば、二酸化チタンと金属の2成分 系であっても、第1実施例と同等程度のNO酸化力とNO×削減効率を得ることができた 。更に、第5実施例の実施例タイルの結果から、シリカを配合しても、第1実施例と同等 程度のNO酸化力とNO×削減効率を得ることができたことから、NO×削減に関しては シリカ配合による不具合はないことが判った。

[0146]

・上記の第4、第5 実施例であっても、光触螺として、結晶型がルチル或いはブルッカイトの二酸化チタンや、2 n O、V, O、WO、S n O、S T O、S T i O、B i, O、F e 20 の等を用いてもよい。また、アルミナに替わる金属酸化物として、削減対象がN O x 等の酸性ガスであれば、酸化亜鉛、酸化スズ (以上、両性金属酸化物)、酸化マグネシウム、酸化ナルシウム、酸化ルビジウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム (以上、速生金属酸化物)を用いてもよく、塩基性金属酸化物 を用いてもよい。更に、人民の両性金属酸化物の他、酸化りごの性金属酸化物)を用いてもよい。更に、A g やC u に替えて、上記の名金属を用いたり、シリカに対えて、上記の名酸化物を用いることもできる。

[0 1 4 7]

・ 次に、第6、第7 実施例について説明する。この第6 実施例は、上記の第4 実施例と同様、二酸化チタンで代表される光触媒と、アルミナで代表される両性吸いは塩基性主人は酸性金属酸化物と、Cu やA g、P d、F e、N i、C r、Co、P t、A u、R l、R u 等の第4 実施例で述べた金属と、シリカ等の第4 実施例で述べたその他の化合物(酸化物)とを併用した4 成分系のものである。第7 実施例は、光触線と、アルミナで代表される両性或いは塩基性差しくは酸性金属像化物と、シリカ等の第4 実施例で述べその他の化合物(酸化物)とを併用した3 成分系のものである。そして、この第6、第7 実施例では、N O x 等の環境汚濁物質の分解能力を含んだ分解力の向上と汚濁助止を図った。 [1 0 1 4 8]

[0149]

第6実施例の実施例タイルの配合割合決定比(SIO;/(TiO;+AI;O;+SiO;))は1/10であり、第7実施例の実施例タイルの配合割合決定比(AI,O;/(TiO;+AI,O;+SiO;))は1/10である。光触媒/シリカの2成分系の参考タイルの配合割合決定比(SIO;/(TiO;+SiO;))は1/5である。光触媒/金属の2成分系の参考タイルでは、金属とTiO,の重量比が、Ag医の2成分系の参考タイルで0.01(Cu/TiO;)である。光触媒/金属/シリカの3成分系の参考タイルで0.01(Cu/TiO;)である。光触媒/金属/シリカの3成分系の参考タイルでは、金属とTiO,の重量比は上記の参考タイルで0.01(Cu/TiO;)で30と10にの30と10に(Ag/TiO;)、0.01(Cu 0.01)

/TiO₂))であり、その配合割合決定比(SIO₂/(TiO₂+SiO₂))は1/5 である。

[0150]

まず、新たに配合する金属の影響を把握するため、光触媒/金属(Ag又はCu)の2 成分系の巻きタイルについて説明する。この2成分系の参考タイルは、提急付けタイプで は、酸化チタンゾル・(石原藍薬STS-11) に各種金属塩(和光純薬試薬特徴)を、酸 化チタンゾル中の酸化チタン面形分に対して0.00~1、1の8となるように配合した。 そして、単純組合法もしくは光硬元前担持法にて、或いは共沈法にてAg又はCuを手か 光触媒に担持した。光週元前担持法では、Ag又はCuの金属塩水溶液を酸化チタンゾル に混合した後に、1mW/cm²の職度で紫外線を2時間限封し、金原が担持された光触 蝶のゾルとした。共沈法では、TiOSO、溶液を出発原料として、この溶液に金属塩水 溶液を加えて加水分解し、金属が担持された光触線のゾルとした。その後、これら光触媒 ゾルをタイル表面に焼成砂の膜取が約0.8μmとなるようにスプレー造布し、600~ 900℃(この参考タイルでは、約800℃)で焼成を行い、2成分系の参考タイル(焼 を付けタイプ)を得た。

[0152]

この2成/外系の参考タイル(焼き付けタイプ&塗料タイプ)について、化学物質の分解力の評価に対して以下の評価試験を行った。分解力は、抗菌力、油分解率によって直接的に評価できる。ここで、抗菌力は、上記した第3実施例で説明した大脇窗(Escheridhac oil \mathbf{w} 310線)に対する抗菌率を用いることとし、光触媒(三酸化チタン)単体からなる光触媒歴を有すカタイルが発揮する抗菌力を1として評価した。油分解率は、以下のように定めた。試験体に $1 \, \mathrm{mg} / 1$ 0 0 c m' $2 \, \mathrm{mg} / 1$ $2 \, \mathrm{mg} / 2$ $2 \, \mathrm{mg} /$

【0153】 【数1】

[0154]

また、光触媒による化学物質の分解は、主に光励起した光触媒から放出される活性酸素 種による物質への酸化作用によるものであるので、光触媒による化学物質の分解能力の一 つの指標をして、光触媒の酸化力を用いることが可能である。ここではモデル反応として 一般化窒素(NO)から二酸化窒素(NO)、への酸化たよる転化量により、穏々の光触 媒薄膜のNO酸化力の評価も行った。このNO酸化力は、図4に示した試験装置を用い、 第1実施例の評価試験1で述べたように、CNO/outを測定した。全して、この測定 したCNO/outを張知の試験ガス濃度(CNO/in)とから、光照射接の番通時間 ごとの(CNO/inーCNO/out)を求め、光照射開始から1時間経過するまでに 変化された全NOのモル数を、上記の(CNO/in-CNO/out)から算出し、 むNO酸化力とした。ただし、その際の条件は、NOガス(試験ガス)の流し込みは、 2リットル/minで行い、サンブル片は5cmx50cmの大きさとした。 【0155】

そして、上記の2成分系の参考タイル(焼き付けタイプを塗料タイプ)についての抗菌 力、油分解率、NO酸化力を、表2に示す。なお、この表2の抗菌力、油分解率、NO酸 化力は、上記の説明からも明らかなように、タイルが明所下にある場合のものである。 【0156】

【表 2 】

特付けタイプ参考タイルに関する分解力評価

添加金属種	M/TiO2(%)	金属担持方法	抗菌力	油分解率(%)	NO酸化力/ µ mol hr
無添加	0.000	_	1.0	30	1.9
Cu	0.001	光還元前担特法	1.2	40	1.6
	0.010	光遠元前担持法	1.5	50	2.0
	0.100	光透元前担持法	1.5	50	2.0
	1.000	光還元前担持法	2.0	60	2.4
	1.000	単純混合法	1.5	50	1.9
	10.000	光還元前担持法	1,2	30	1.2
	1.000	共沈法	1.6	50	2,0
Ag	0.100	光還元前担持法	2.5	50	3.3
_	0.100	単純混合法	1.5	35	1.9
Pd	0.100	光還元前担持法	2.0	60	2.4
Fe	0.100	光還元前担持法	1.5	65	2.4

徳料タイプの参考タイルに関する分解力評価

1	添加金属種	M/TiO2(%)	金属担持方法	抗菌力	油分解率(%)	NO酸化力/µmol hr
i	無添加	0.000		1.0	50	0.6
	Cu	0.001	光還元前担持法	1.2	50	0.5
		0.010	光還元前担持法	1.5	70	0.6
		0.100	光透元前担持法	2.0	90	0.6
		1.000	光還元前担持法	2.0	90	0.7
		1.000	単純混合法	1.8	55	0.6
		1.000	共沈法	1.9	60	0.6
	Ag	0.100	光還元前担持法	3.0	80	1.0
	_	0.100	単純混合法	2.5	55	0.6

30

10

20

[0157]

この表 2 から、焼き付けタイプの参考タイルにおいては、C u 添加系では、光湿元前担 疗法によって調整されたC u を T i O、に対して 1 %担持したものが坑菌力、油分解率、 N O 酸化力とも最も優れている。A g 添加系ではやはり光湿元前担持法が単純混合法より も抗菌力、油分解率、N O 酸化力とも最も優れている。表中のいずれの金属の添加によっ でも抗菌力、油分解率、N O 酸化力とも無添加のものと比較して向上していることがら、 T i O。に担持された C u、A g、P d、F e 等の金属は T O。の分解力向上に寄与する 40 ことが判った。焼き付けタイプにおいてはC u 添加系では、光湿元前担持法によって調整 された C u を T i O。に対して 0。1~1%担持したものが最も高い抗菌力を示す。また 、A g 添加系は C u 添加系よりも高い抗菌力を示すことが判った。

上記の結果より焼き付けタイプおよび塗料タイプの参考タイルにおいて、Cu、Ag、Pd、Fe等の金属をTiO,に担持することにより分解力が向上することが判る。つまり、上記の金属はTiO,の分解力を向上させる機能を持っていると結論できる。また、分解力に対しては金属種の担持方法として光湿元前担持法は単純混合法よりも優れていることが判る。更には、上記の金属の担持量を調整することで、TiO,の分解力を変更することができるといえる。

[0159]

また、この焼き付けタイプの2成分系の参考タイルを暗所下に置いた場合の抗菌力について調べたところ、単純混合法でCuをTiO,に対して0.1%担持した参考タイルでは、抗菌力は約0.3であった。また、単純混合法でCuをTiO,に対して1%担持した参考タイルでも、抗菌力は約0.3であった。更には、単純混合法でAgをTiO,に対して1%担持した参考タイルでも、抗菌力は約0.3であった。このように暗所下では、光触葉は活性せずその抗菌力は、担撲した金属自体が発揮するものにほかならない。そして、金属無統加のタイル、即ち光触媒のみのものでは、暗所下の抗菌力はほぼゼロであることを翻案するた。これら参考タイルでは、金属自体が発揮する抗菌力並びに光触媒のみのタイルが発揮する抗菌力。これら参考タイルでは、金属自体が発揮する抗菌力を形式といる表ののタイルが発揮する抗菌力。これら参考タイルでは、金属自体が発揮する抗菌力。の光動ないの発揮で10をある。例えば、単純混合法でCuをTiO,に対して0.1%担持した参考タイルの例所下の抗菌力は、麦2より1.5であるが、この個は、Cu自体が発揮する抗菌力(0.3)と光触媒のみのタイル抗菌力(1)の和を上回る。このため、CuをTiO,に対し担持することで、CuとTiO,を単に組み合わせたものよりも大きな効果を得ることができるといえる。

[0160]

ここで、上記した参考タイルでの効果を踏まえ、第6、第7実施例の実施例タイルについて説明する。この第6、第7実施例では、新たな評価項目である親水性に関しても評価した。まず、親水性の試験等に先立ち、親水性と表面汚濁の関係について説明する。 [0161]

近年になって、表面を親水性とすることでその表面の汚れを防止できることが知見されるに到った(高分子、第44巻、1995年5月号、p.307)。 親水性は水との接触 内で繋算でき、この接触角が小さいほど水に対する漏れ性が向上し、親水性表面に接触した水はその接触表面に止まりにくくなる。そして、このように水が止まりにくくなれば、雨水等に含まれた都市塵埃等の汚れ成分は水と共に親水性表面から流れ落ち、汚れ防止効果が高まる。

[0 1 6 2]

このため、親本性が付与されたグラフトポリマーを推縮物外盤等に流布し、このグラフトポリマーの塗膜にて汚れ防止を図ることが提案されているが、水との接触角で換算される親本性が約30~約40°であるために表面に水が比較的止まりやすく、汚れ防止効果 30 や防毒効果が必ずしも十分ではない。また、粘土鉱物で代表される無機質塵埃は、水との接触角が約20~約50°であるために、上記接触角を有するグラフトポリマーとの親和性を呈し、グラフトポリマー表面に付着しやすい。このことと相俟って、グラフトポリマーの速度やフィルムは、特に無機質塵埃に対する高い汚れ防止効果を奏することは困難であった。

[0163]

そして、接触角を、親油性成分を多く含む都市塵埃や粘土鉱物のような無機質塵埃等の 接触角よりも小さくすれば、基材表面にはこれら塵埃が戦和性を発揮することはなく、汚 れ防止効果をより一層高めることができる。しかも、接触角がゼロ度に近づくほど親木性 は高まり、水は基材表面で膜状に拡散し流れやすくなるので、上記の都市塵埃はもとより 40 無機塵埃も容易に基材表面がら水と共に流れ着ちる。この場合、汚れ防止効果を高める上 では、接触角が約20°以下でゼロに汚い値であることがより好ましい。

[0164]

光触媒を用いた本発明の実施例 (第6、第7実施例)をこのような問題を踏まえて検討 したところ、光触媒の呈する触媒反応により水酸ラジカル・〇日が生成されることから、 上記したように親水性の指標となる水との接触角を調べた。その試験の概要は以下の通り である。

[0165]

・
DE述した第6、第7実施例の実施例タイル、2成分系・3成分系の参考タイルおよび比較例タイルについて、それぞれ拠き付けタイプのものを用意し、適宜な大きさのサンプル 50

片を準備した。そして、このサンブル片に滴下した水滴の接触角を、タイル製造後に紫外線を照射するランプ (波長が320~380 nmにおいてサンブル片の受光量が約1 nm ℓ cm ℓ で約24時間に亘って紫外線を照射した後(所所下)と、この光色線による活性がほぼ完全に停止するに十分な時間に亘って暗所に放置した後(暗所下)について測定した。その測定結果を表3に示す。 [0166]

20

1							
		親水性(水の接触角)	(機角)/"		酸化分解力	7	艦機
配合階記		自時	暗時	抗菌力	第分解單/%	油分解率/% NO酸化力/umolhr モース硬度	モース硬度
TiO2		10	23	1.0	æ	6,1	4
TiO2+Al2O3+SiO2		3	50	0.1	8	6,1	9
TiO2+Ag		10	25	2.5	20	3.3	4
TiO2+Cu		10	27	1.5	23	2.4	4
TiO2+Al2O3+SiO2+Ag		3	50	2.5	20	3.3	9
TiOz+AlzO3+SiOz+Cu		9	20	1.5	23	2.4	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Pd		3	50	2.8	38	6.0	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Fe		3	20	1.5	20	3.0	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Ni		3	50	2.5	22	3.1	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Cr		3	20	1.5	20	2.4	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Co		3	50	1.5	99	1.7	9
TiOz+AlzO3+SiOz+Pt		3	20	2.8	09	0.9	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Au		3	20	1.5	20	2.4	9
TiO2+Al2O3+SiO2+Rh		3	20	1.5	20	2.4	မ
TiO2+Al2O3+SiO2+Ru	1	3	20	1.5	20	2.4	9

[0167] この表3の結果から、金属配合の影響を調べた2成分系の参考タイルと同様、4成分系 の実施例タイル (第6実施例) にあっても、Cu、Ag等の表中の金属を配合することで 50

、抗菌力、油分解力、NO酸化力とも向上し分解力を高めることができた。しかも、Cu Ag等の表中の金属自体が発揮する抗菌力と光触媒のみの比較例タイル或いは3成分系 の実施例タイルの抗菌力の和を上回る抗菌力を得ることができた。しかも、表面層のモース硬度は、表面層を有しない単なるタイルが有するモース硬度と同等であり、タイルとしての実用性を備まていた。

[0168]

また、第・6、第7実施例の接触角は、比較例タイルより明時/暗時を問わず小さくなっていることから、表面隠に下10,と共に配合された5i0,は、或いはA1,0,又はこの両者は、既近したように水酸基の吸着を過してタイル表面の親水性由上に寄与することが明らかになった。しかも、Cu、Ag等の表中の金属を配合したことで、接触角の増大、10 即ち親水性の低下は起きないことが明った。これらのことから、分解力した観光性を両立する機能性無限がいはこのような業隆を有する機能性素原がはている。人解人の上に寄与するCu、Ag、Pd、Fe、Ni、Cr、Co、Pt、Au、Rh、Ru等の金属のTi0,への担持と、親水性の向上に寄与するSi0,又はA1,0,或いはこの両者のTi0,への配合を経て製造することができる。

[0169]

また、この第6、第7実施例の実施例タイルは、その表面層にTiO,に加えてA1。O。 そ合んでいることから、第1、第2実施例で説明したように窒素酸化物等の者害物質の 削減効果を有することは効論である。なお、上記の金属を含まない3成分の第7実施例 の実施例タイルのNO酸化力が比較例タイルと同等であるが、第6、第7実施例の実施例 タイルにあっては、第1、第2実施例で説明したように中間生成物(NO₂)を硝酸にま で化学変化させることでこのNO,までも削減する。よって、第6、第7実施例の実施例 タイルによれば、NOおよびNO,を含んだ有害物質全体の削減効果を発揮できることに 天間はない。

[0170]

上記した分解力の向上効果が塗料タイプの落ら、第7実施例の実施例タイルについても 得られるかについて調べたところ、表4のような結果となった。よって、塗料タイプであっても、第6、終7実施例の実施例タイルによれば、表中金属の配合を選して、抗菌力、油分解力、N〇酸化力とも向上させ分解力を高めることができことが実証された。なお、この塗料タイプの第6、第7実施例の実施例タイルであっても、上記の洗き付けタイプの30実施例タイルと同様、TiO,と共に配合したSiO,による水散基吸着を通しテクイル表面の親水性向上に寄与することができることは勿論である。また、この塗料タイプのものであっても、表面層は4日の鉛筆硬度を有することから、タイルとしての実用性を備えていた。

[0171]

20

【表 4】

数タイプ					
			酸化分解力	4.为	
医分	配合略記	抗菌力	油分解率/%	NO酸化力/ μ mol hr	鉛筆硬度
5考タイル(2成分)	TiOz+SiO ₂	-	50	9.0	#
57実施例タイル(3成分)	TiO2+Al2O3+SiO2	_	20	9.0	#
3. 数タイル(3. 成分)	TiO2+Ag+SiO2	2.5	06	1.0	4H
き者タイル(3成分)	TiO2+Cu+SiO2	2	90	7.0	4H
56実施例タイル(4成分)	TiO2+Al2O3+SiO2+Ag	၉	96	0.1	4H
第6実施例タイル(4成分)	TiOz+AlzO3+SiOz+Cu	2	90	0.7	4H
56実施例タイル(4成分)	TiOz+Al2O3+SiOz+Pd	2.8	55	6.0	4H
56実施例タイル(4成分)	TiOz+Al2O3+SiOz+Fe	1.5	20	3.0	4H
56実施例タイル(4成分)	TiO2+Al2O3+SiO2+Ni	2.5	20	3.1	4H
§6実施例タイル(4成分) TiO2+Al2O3+SiO2+Cr	TiO2+Al2O3+SiO2+Cr	91	20	2.4	4
16実施例タイル(4成分) TiOz+AlzOz+SiOz+Co	TiO2+Al2O3+SiO2+Co	1.5	30	1.7	4
36実施例タイル(4成分) TiOz+Al2O3+SiOz+Pt	TiO2+Al2O3+SiO2+Pt	2.8	09	6.0	4
第6実施例タイル(4成分)	TiO2+Al2O3+SiO2+Au	1.5	20	2.4	Ŧ
第6実施例タイル(4成分)	TiO2+Al2O3+SiO2+Rh	1.5	20	2,4	44
§6実施例タイル(4成分) TiOz+Al2O3+SiOz+Ru	TiO2+Al2O3+SiO2+Ru	1.5	20	2.4	4H

[0172]

ここで、上記したCu、Ag等の配合量について、光触媒/金属/アルミナ/シリカの 4成分系の第6実施例の実施例タイルを例に採り説明する。第6実施例の実施例タイルは 、配合制合決定比 (SIO2/(TiO2+A12O3+SiO2)) を1/10と一定とし 、金属の重量をc、TiOzの重量をdと表した場合、c/d (金属配合比)が種々の値 となるように配合したものを準備した。そして、各実施例タイルについて、この金属配合 比と抗菌力との関係を調べた。その結果を、焼き付けタイプと塗料タイプの別に図11、 図12に示す。なお、この場合の抗菌力は、光触媒/アルミナ/シリカの3成分系の第7 実施例の実施例タイルが発揮する抗菌力を1として表した。

[0173]

この図11、図12から判るように、焼き付けタイプ、塗料タイプとも、Ag、Pd、 Pt、Cu、Crのいずれの金属であっても金属配合比が約0.0001以上であれば 、「値1」以上の抗菌力を得ることができた。また、Ag、Pd、Ptでは金属配合比が 約0.001で抗菌力のピークとなり、Cu、Crでは約0.01でピークとなり、その 後、抗菌力は減少する傾向となった。従って、Ag、Pd、Pt、Cu、Cr等の金属は 、その金属配合比が約0.00001~0.05の値となるように配合すればよいことが 判った。つまり、これら金属が0、00001以上の金属配合比で配合されていれば、金 屋が少なすぎて抗菌力の向上に全く寄与しないというようなことは起きず、0.05以下 であれば、光触媒 (TiO,) に対して金属が過剰となって光触媒の触媒反応に悪影響を 10 与えるといったことが起きずに好ましい。また、Ag、Pd、Ptを第4の成分として含 有する表面層の実施例タイルは、Cu、Crを第4の成分として含有する表面層の実施例 タイルより抗菌力が勝ることが判った。

[0 1 7 4]

ここで、上記した光純媒プルを用いてタイル表面に形成された表面層の表面性状につい て、光触媒/金属/アルミナ/シリカの4成分系の第6実施例の実施例タイルと光触媒/ アルミナノシリカの3成分系の第7事施例の事施例タイルを例に採り説明する。この場合 、第6、第7室施例の実施例タイルは、配合割合決定比(SIO, / (TiO, +Al, O。 +SiO₂))を1/10と一定とし、表面性状の一つである膜厚が種々の値となるよう にした表面層を有するものを準備した。そして、各実施例タイルについて、この表面層膜 20 厚と、接触角、抗菌力、油分解力或いはNO酸化力との関係を調べた。その結果を図13 ~ 図 1 7 に示す。

[0175]

図13~図16は、4成分系の第6実施例の実施例タイル(焼き付けタイプ)について のものである。そして、図13は表面層膜厚と明時接触角との関係を表すグラフであり、 図14は表面層膜厚と抗菌力との関係を表すグラフであり、図15は表面層膜厚と油分解 カとの関係を表すグラフであり、図16は表面屋障厚とNO酸化力との関係を表すグラフ である。なお、この場合の抗菌力は、光触媒/アルミナ/シリカを含有した表面層を有す るタイルが発揮する抗菌力を1として表した。図17は、3成分系の第7実施例の実施例 タイル (焼き付けタイプ) における表面層膜厚と明時接触角との関係を表すグラフである 30 。なお、4成分系の実施例タイルは、表面層にAg、Pd、Pt、Cu、Crをそれぞれ 含有するものとし、膜厚は、0.005~3µmのものについて調べた。

[0176]

3成分系、4成分系の実施例タイルでは、その表面層に、既述したように水酸基の吸着 を通して親水性の向上に寄与するSiO2を含有させたことから、SiO2を含有させたこ とで得られる機能 (親水性の向上) が求められる。この場合の親水性の向上は既述したよ うに低い接触角の有無で確かめられ、接触角が20°以下であることが好ましい。この観 点から図13、図17を考察すると、焼き付けタイプの3成分系、4成分系の実施例タイ ルでは、表面層の膜厚が約0.01 и m以上であれば、20°以下の小さな接触角が得ら れ、親水性の向上を通した汚れ防止効果が得られ好ましい。表面層膜厚が約0.01 u m 40 以上であると20°以下の接触角が得られるのは、膜(表面層)が薄すぎることがないた めに、基材が大きな接触角をもっていても、この基材(タイル)に形成した表面層自体の 接触角を呈することができるからだと考えられる。

[0177]

この図13、図17に示すように、表面層膜厚が約0.5 μm以上であれば接触角は小 さな値のままとなる。その一方、表面層膜厚が厚くなればなるほど表面層の密着面積当た り重量が増加するので、表面層膜厚が厚すぎると、基材と表面層との密着性の低下を来し 表面層が剥離することがある。よって、表面層膜厚は、基材と表面層との密着性の維持の 網点から、約3 m以下であることが好ましい。また、表面層膜厚が厚すぎると、表面層 の下層には紫外線が全く浸透しなくなり光触媒としての機能を表面層全体で発揮できない 50 ことから、表面層膜厚は約3μm以下であることが好ましいともいえる。 【0178】

そして、図14〜図16に示すように、上記のように定めた表面層膜厚範囲(約0.0 $1 \sim$ 約3 μ m)であれば、抗菌力、油分解力およびNO酸化力を確実に向上させることができ、好ましい。

【0179】 上記の表面層膜厚の他に、次の表面性状についても調べた。

上記の表面層膜厚の他に、次の表面性状につい

・栗外線が照射されると光触媒により励起電子が水酸ラジカルと共に生成される。よって、この励起電子により表面層で起きる現象を特定し、その様子を観察すれば、この励起電 3つ年成就。即ち水酸ラジカル・〇日の生成状態が明明する。各6、第7実結例の実施 何タイルは、その表面層に、水酸基を吸着・保持するSi〇、を含有することから、光触 蝶により生成された腰ラジカル・〇日はこのSi〇」に保持される。従って、光触蝶による励起電子の生成が多いほど生成した水酸ラジカル・〇日の量が多くなり、結果としてSi〇」の表面おける水酸基密度が高まり、水の接触角が小さくなって親水性が高まると考えられる。このため、表面層に研磨銀溶液を付着させた状態で紫外線照射を行えば、表面階に付着した硝酸銀溶液における銀イオンの電荷はこの動起電気により変化し、呈色反応が起き、紫外線照射の前後で色差△Bが観察される。この色差△Bは、反応に関与する助起電子が多いほど大きくなるので、親水性の程度を示す指標となる。よって、以下のようにして色素△Bを観繋することとした。

[0181]

この色差AEの測定には、呈色反応を呈する試薬として一般的な1%の硝酸銀溶液を用いた。この溶液に含まれる銀イオンは、光触媒により生成された励起電子(e)と反応はい銀として折出される。反応式は、以下の通りである。このように銀が折出することで、硝酸銀溶液の付着表面では、茶色或いは黒色に変色し、色差AEが明確に得られる。

[0 1 8 2] A g + e → A g ↓

[0 1 8 3]
よって、1%の硝酸銀溶液を塗料タイプの第6実施例(4成分)と第7実施例(3成分)の実施例タイルの表面層に付着させ、この状態で紫外線照射を行い、各タイルについて 30 色差公 B を測定するととした。紫外線は、表面層上において1.2 mW/c m³の強度となるように照射し、照射時間は5分間とした。そして、測定した差公 B と、接触角、抗菌力、油分解力或いはN O 酸化力との関係を調べた。その結果を図18~図2に示す。なお、色差公 B の測定に限しては、タイル表面の残留水溶液をキムタオルで拭き取り、この状態でのタイル表面の風呈色量とで、

そして、銀星色量の測定には、日本変色工業社の色差計ND300Aを用い、JISZ8729(1

980)およびJISZ8730(1980)に準拠した。

[0184]

図18~図21は、4成分系の第6実施例の実施例タイル(塗料タイプ)についてのものである。そして、図18は色差△Bと明時接触角との関係を表すグラフであり、図19 6は色差△Bと抗菌力との関係を表すグラフであり。図20は表面展販車と油分解力との関係を表すグラフであり、図20は表面展販車と油分解力との関係を表すグラフである。なお、この場合の抗菌力も、光触媒/アルミナ/シリカを含有した表面層を有するタイルが、発揮する抗菌力を1として表した。図22は、3成分系の勢7実施例の実施例タイル(惣料フイブ)における色差△Bと明時接触角との関係を表すグラフである。なお、4成分系の実施例タイルは、表面層にABを含有するのとし、色差△Bが0~60となるものについてまで調べた。この場合、色差△Bがゼロのタイルは、励起電子を生成することのない単なるタイル(塗料のみからなる表面層を有するに過ぎないタイル)である。

図18、図22から、色差△Eが1以上あれば、20°以下の小さな接触角が得られ、 50

親水性の向上を通した汚れ防止効果が得られ好ましい。そして、色差△Eが約10以上で あれば接触角は小さな値のままとなる。その一方、光触蝶の量が増えれば助起電子の生成 は活発となるので、色差△Eは大きくなるが、光触蝶以外の成分(A1.Q。、SiO、 とくはこれらと上記の金属)の経量に対する光触蝶の量が多くなり、光触蝶単が増えるほ ど基材への密着性が低下し表面層の剥離が起きやすくなると考えられる。このため、色差 △Eが50以下であれば、光触線以外の成分の発量に対する光触蝶の量が多すぎることが なく、表面層剥離を抑制する観点から好ましい。

[0186]

そして、図19〜図21に示すように、上記のように定めた色差△Bの範囲(約1〜約50)であれば、抗菌力、油分解力およびNO酸化力を確実に向上させることができ、好10よしい。 [0187]

[0188]

光触媒ならびに金属酸化物のゾルの調達;
 光触媒性物質/

T i O₂ゾル: 平均粒子径約0. 02 μm(石原産業 S T S − 11)又は平均粒子径約0. 01 μm(多木化学A − 6 L)

S n O₂ゾル: 平均粒子径約 0. 0 0 2 μm (多木化学)

[0189]

本第8実施例では、無害且の化学的に安定で、かつ安価なアナターゼ型TiO。の他、SnO。ゾルを使用したが、他の光触媒性物質である結晶性TiO。、SrTiO。、ZnO、SiC、GaP、CdS CdS CMoSs、V2O。、WO。、SnO。、SnO。、SnO。、SnO。

[0190]

金属酸化物/

S i O₂ゾル: 平均粒子径約0.007~約0.009μm (日産化学スノーテックスS)

A 1。0,ゾル:平均粒子径約0.01μm×約0.1μm (日産化学アルミナゾル200-無定形) 又は平均粒子径約0.01~約0.02μm (日産化学アルミナゾル520・ペーマイト)

SiO₂+K₂Oゾル: (日産化学スノーテックスK・SiO2/K2Oモル比3.3~4 .0)

SiO₂+LiO₂ゾル: (日産化学リチウムシリケート35・SiO2/LiO2モル比3.5)

Z r O, ゾル: 平均粒子径約0.07μm (日産化学NZS-30B)

[0191]

上窓のゾルはすべて市販品を用いたが、出発原料として金属のアルコキシドに塩酸また 40 はエチルアミンのような加水分解抑制剤を添加し、エタノールやプロパノールのようなアルコールで希釈した後、部分的に加水分解を進行、又は完全に加水分解を進行させた液を用いても良い。たとえばチタンのアルコキシドであればテトラエトキシチタン、テトラインプロボキシチタン、テトラ ローブロボキシチタン、テトラオトキシチタン、テトラストキシチタンなどを挙げる事ができる。またその他の有機金属化合物(キレート、アセテート)、TiCl₄、Ti(SO₄)2のような無機金属化合物を出発原料とする事も可能である。

[0192]

2) 親水性付与材の調整;

前記光触媒性物質と金属酸化物のゾルの混合は固形分の濃度が0.4重量%の濃度とな 50

るようにあらかじめ希釈し、後述の表5に示す比率で各ゾルを混合し、充分に撹拌した。 混合後の固形分重量比は使用した各ゾルの液重量比となる。

【0193】 3) 親水性発揮タイルの作製:

4) 評価:

マー nim, 報水性の評価は水の静止接触角で評価した。まず、試験タイル(第8実施例タイルおよ 20 び比較例タイル)を素外線強度約1.5mW/cm³のBLB蛍光灯(三共電気製プラッ ラライトランブ、FL20BLB)で24時間照射した後、水との接触角を測定した。その後、72時間遮光保存(暗所保存)し、再度、水との接触角を測定した。結果を前記表 に示す。また、腰強度をモース硬度を用いて評価した。結果を表5に示す。 【0195】

【表 5】

Γ	- 人硬度		9	4	9	9	4	. 9	9	-	4	2	10	-	e 6	e	4	•	9	9	9	4	9	9
	暗所保存後 七一ス硬度	接触角	40	27	26	20	18	24	11	5	5	26	21	6	92	10	59		=	14	52	26	392	53
测定结果	П	接触角	40	10	2	8	60	6	80	80	9	19	19	9	=	=	12	2	_	7	01	1	91	Ξ
	ZrOz	BOE-SZN																				50		
	\$iOz+LiOz	りそうムシリケート35																			09			
	SiOz+K20	XI-T-TAXK																8	8	20				
	Al2O3	TARTY 4200 7ARTY 4520			0	2	20	0	20	4	25	0	8	4	8	8			2					10
配合化		TARTY #200																		2				
	SiOz	21-7973			20	9	0	50	8	2	٠.	08	8	40	20	۰								
	SnO2																						9	8
	TIO	A-6L													_		8	8	9	4		L	-	
) I	STS-11		981	8	8 8	8	60	2	8 8	3 2	۶	2	20	2	20					95	8		
		を明明の			,												2002					750%		86
r		å	j-	6	1	,		1	, ,	- 0		١	:	2	2	7	12	9	=	=	2	18	i	22

【0 19 6】 こ 1 2 2 ~ N 0 . 1 4 から、紫外線照射による親水化ではTi〇; / (Ti ○, + Si0, + Al; 0,) ≥ 0 . 4 の範囲では水との接触角が10度以下となり充分な親 50

20

20

水化がなされている事が判る。また、暗所保存後はTiO,の単が同量ならAl,O,の底面が耐かかいほど親水性が高い状態で維持されている事が判る。また、SiO、を感加する事により、またその感加量を多くする事により硬度が上昇する事が判る。これらのことから、光能鉄 (TiO,) にSiO,およびAl,Oを感加する事で、光能鉄単体よりも光照サドでの親水性が均に上し、さらに腰煙と極管性の向上も確認された。この効果のうち、この実施例で示したブルを用いた場合には、現水性の向上は主としてAl,O,の感加によってもたらされ、腰硬度の向上は言くO,の添加によってもたらされ、水性の向上はこともならなると考えられる。なお、表4のNo.1は、上記の施輪タイルについての結果であり、No.2は、光散媒のみのタイル(比較例タイル)についての結果であり、No.2は、光散媒のみのタイル(比較例タイル)についての結果である。

[0197]

表5のNo. $15\sim$ No. 18は同様の試験を行ったものだが、SiO,の一部をK,Oに置き換えたものである。この結果も同様にSiO, K,O、A1,O,の添加により親太性機能の向上と膜硬度の上昇が焼成温度が約700度~約800度の範囲で達成されている。またNo. 19はSiO,の一部をLiO,で置き換えた試験であるがこれも同様に親水性機能と膜硬度の向上が達成されている。

[0198]

 $No. 17 \ge No. 18$ はアルミナゾルの原料形状について検討を行ったものであるが、無定形で羽毛状組織であるアルミナゾルを使用する事で更に親木性機能の向上が確認された。これは親水性機能を向上させるためには、粒子状であるよりも親水基の多い組織で20あるほうが特に効果が高いと考えられる。

【0 199】 No. 20はTiO;にZrO;を添加した場合の結果である。これからZrO;でも製水性向上に効果がある事がわかった。

[0200]

No. 21とNo. 22は光触媒としてSnO,を使用した試験の結果である。SnO, 単体でも製水化効果が見られ、さらにAl,O,を婚加する事で報水性の向上が確認できた。 この時膜硬度の低下はなく、SnO,がそれ自身パインダーとしての機能も持つ事が確 認された。

[0201]

■ また、No. 3~No. 14から、Al,O,添加量が増すほど、接触角が小さくなり、 親水性が向上する。よって、Al,O,添加量を開整することで、親水性の程度を変更する とかできる。そして、表 2の結果から、Cu、Ag,Pd、Fe等の金属の光触軟への 担持量を調整することで、TiO,の分解力を変更することができることを都実すると Al,O,添加量調整と上記の金属の担持量調整を行うことで、親水性性能と分解力(分解 性能)のパランスを調整できる。この結果、強力な分解力を必要とする場合には、親水性 を光熱線で発揮できる程度と同程度以上に維持しつつ、この必要とされる強力な分解力を 発揮することができるといえる。

[0202]

このように親本性性能と労惰性能を兼備させると、次のような利点がある。親水性に基 4 づく汚れ除去と、分解性能に基づく汚れ除去という2段階のプロセスにより、付着汚れの除去効率の移復の向上と、除去スピードの向上を図ることができる。この場合、汚れの種類によっては、親水性に基づく汚れ除去後に残された僅かな汚れの付着強度が高いこともあり得るが、上記の金属の担持者調整を経た分解力向上により、このような付着強変が必能が低かな行れも除去できる。更には、このように汚れが除去されることから光機嫌への光を遮蔽することがなくなって、光触媒に照射される光量を増すことができる。よって、親水性に基づく汚れ除去と分解性能に基づく汚れ除去とを極めて効率よく持続することができる。

[0203]

以上総括すると、光触媒にSiO2、Al2O3、ZrO2を添加することで、光照射下接 50

触角と暗所保持後の親水性維持力が向上する事がわかった。この効果は、これらの物質の 親水性によりもたらされるものと考えられるが、物質の親水性を示す指標として湿潤熱が 挙げられ、光触媒として好ましいTi0,の湿潤熱はアナターゼ型で320~512×1 、ルチル型で293~645×10⁻³ Jm⁻²である。このことから、500× 10³ I m²以上の湿潤熱をもつ化合物であることが好ましく、上記3種類の金属酸化物 のほかにGeOz、ThOz、ZnOが挙げられる。これらの金属酸化物は結晶構造を持つ ものばかりでなく、無定形のものでもよくその粒子径の範囲は0.1μm以下である事が 分かった。また、SiO,を添加する事で膜硬度が向上する事がわかった。SiO,の添加 量の一部を K, Oあるいは Li O, にする事で焼成温度が低くても膜硬度を向上させる事が できた。特に上記の効果が期待できる範囲として、TiO,/(親水性付与調整剤の全固 10 形分量) ≥ 0. 5、SiO, / (親水性付与調整剤の全固形分量) ≤ 0. 5の条件を満た す場合である。

[0204]

次に、TiO,の親水性の向上に寄与するSiO,又はAl,O,等の他成分(金属酸化物) の添加による招報水件機能の向上並びに他の機能の向上(腱硬度向上)の有無を、途料 タイプの実施例 (第9実施例) について説明する。 [0205]

光触媒ならびに金属酸化物のゾルの認識:

光触媒性物質/ TiO, ゾル: (日産化学TA-15)

なお、この第9実施側でも、無害且つ化学的に安定で、かつ安価なアナターゼ型TiO ,の他、SnO,ゾルを使用したが、他の光触媒性物質である結晶性TiO,、SrTiO。 ZnO, SiC, GaP, CdS, CdSe, MoS, V2O, WO, SnO2, B

[0206]

金属酸化物/

i,O,、Fe,O,を代替物質として用いる事ができる。 SiO, ゾル: (日本合成 ゴム製グラスカT2202)

A 1, 0, ブル: 平均粒子径約0.01~約0.02 μm (日産化学アルミナブル520· ペーマイト)

[0207]

SiO,は市販品を用いたが、シリコーン(オルガノボリシロキサン)またはシリコー ンの前駆体からなる途膜形成要素を用いる事が可能である。また、TiO2およびAl2O ゾルについても、市販品を用いたが、上記した第8実施例と同様、出発原料として金属 のアルコキシドに塩酸またはエチルアミンのような加水分解抑制剤を添加する等の既述し た工程を経て、これらゾルを用意する事も可能である。

[0208]

2) 親水性付与材の調整:

上記原料を一定比で混合した後、エタノールで3倍に希釈し、コーティング液とした。 作製したコーティング液の成分比は、次の表6に示す。

[0209]

【表 6 】

TiO2	SiO ₂	Al2O3
1	1/10	0~1/12
1	1/5	0~3
1	1/2	0~3
1	1	0~3
1	2	0~3
1	5	0~3

10

[0210]

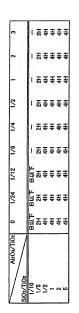
3) 親水性発揮タイルの作製:

4) 評価;

議門通については、鉛筆硬度試験(JISK5400塗料— 般試験)を試験タイル(第9実施列タイルおよび比較例タイル)に実施した。その結果を表7に示す。また、親水性については、上記の第8実施例と同様、水の静止接触角を、試験タイル(第9実施例タイルおよび比較例タイル)について測定した。その結果を表8に示す。この場合の紫外線強度は約1・2mW/cm³ 照射時間は12時間とした。

[0212]

【表7】



20

10

30

[0213]

O:1/ O : 4					-	***************************************	-
>	1/24	1/12	1/4	1/2	-	8	က
8	2	45	30	0	2	45	75
9	9	42	40	0	20	45	2
09	90	20	0	0	0	50	55
2	90	ය	20	22	55	9	20
80	72	72	72	8	8	8	8

20

30

. .

[0214]

この表 7 から、SiO, / TiO, が0. 1以下のものは、バインダ (SiO, ゾル) 不 足で、膜強度の低下を来すことが判明した。また、表8から、SiO,/TiO,が1/5 ~2の範囲において、A1,O3/TiO2が1/12~2であれば、アルミナ添加による 親水凍度向上の効果が発現することが判開した。この効果も、第8実施例で述べたように 、A 1, O,の親水性によりもたらされるものと考えられるが、物質の親水性を示す指標と して湿潤熱が挙げられ、光触媒として好ましいTiOzの湿潤熱はアナターゼ型で320 ~512×10⁻³Jm⁻²、ルチル型で293~645×10⁻³Jm⁻²である。このことか ら、500×10-3 J m-2以上の湿潤熱をもつ化合物であることが好ましく、この実施例 であっても、ZrOz、GeOz、ThOz、ZnOが挙げられる。これらの金属酸化物は 10 結晶構造を持つものばかりでなく、無定形のものでもよい。

[0215]

以上本発明の実施例について説明したが、本発明は上記の実施例や実施形態になんら限 定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々なる態様で実施し得 ることは勿論である。

[0216]

例えば、銅やその酸化物等の粒子を固着して抗菌機能の補充が可能なタイルを製造する に当たっては、Ti/Alゾルのタイル表面への塗布並びに焼成を経て予め光触媒配合物 からなる表面層を有するタイルを製造し、そのタイルの表面層に改めて第3のゾルを塗布 して焼成しても良い。

【図面の簡単な説明】

[0217]

【図1】 光触媒である二酸化チタンで窒素酸化物を酸化する際に、この二酸化チタンと共 にアルミナを配合した場合における触媒反応の進行の様子と、触媒反応の中間生成物のア ルミナによる結合の様子を模式的に示す説明図。

【図2】 光純媒である二酸化チタンで硫黄酸化物を酸化する際に、この二酸化チタンと共 にアルミナを配合した場合における触媒反応の中間生成物のアルミナによる結合の様子を 模式的に示す説明図。

【図3】 光触媒である二酸化チタンで一酸化炭素を酸化する際に、この二酸化チタンと共 にアルミナを配合した場合における無媒反応の中間生成物のアルミナによる結合の様子を 30 模式的に示す説明図。

【図4】 本発明の第1実施例における実施例タイルによる窒素酸化物の削減効果の測定に 用いた試験装置の概略構成図。

【図5】第1実施例における実施例タイルによる窒素酸化物の削減効果の結果を示すグラ フ。

【図6】第1実施例における実施例タイルによるアンモニアの削減効果を説明するためグ

【図7】 第1 実施例における実施例タイルによる二酸化硫黄の削減効果を説明するためグ

【図8】第1実施例における実施例タイルによる窒素酸化物の削減効果の結果を示すグラ 40

【図9】 第1 実施例における実施例タイルによる窒素酸化物の削減効果の結果を示すグラ

【図10】本発明の第3実施例における実施例タイルが果たす抗菌効果の結果を示すグラ

【図11】4成分系の第6実施例の実施例タイル(焼き付けタイプ)において担持した金 属の重量をc、TiOzの重量をdと表した場合のc/d(金属配合比)と抗菌力との関 係を示すグラフ。

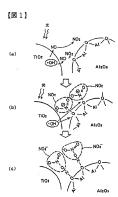
【図12】4成分系の第6実施例の実施例タイル(塗料タイプ)において担持した金属の 重量をc、TiO,の重量をdと表した場合のc/d(金属配合比)と抗菌力との関係を 50

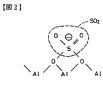
示すグラフ。

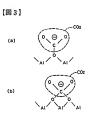
- 【図13】4成分系の第6実施例の実施例タイル(焼き付けタイプ)における表面層膜厚と明時接触角との関係を表すグラフ。
- 【図14】4成分系の第6実施例の実施例タイル (焼き付けタイプ) における表面層膜厚 と抗菌力との関係を表すグラフ。
- 【図15】4成分系の第6実施例の実施例タイル (焼き付けタイプ) における表面層膜厚と油分解力との関係を表すグラフ。
- 【図16】 4成分系の第6実施例の実施例タイル(焼き付けタイプ)における表面層膜厚
- とNO酸化力との関係を表すグラフ。 【図17】 3成分系の第7実施例の実施例タイル(焼き付けタイプ)における表面層膜厚 10
- と明時接触角との関係を表すグラフ。 【図18】4成分系の第6実施例の実施例タイル(塗料タイプ)における色差△Eと明時
- 接触角との関係を表すグラフ。 【図19】4 成分系の第6 実施例の実施例タイル(途料タイプ)における色差△Eと抗菌
- 【図19】 4 成分系の第6 実施例の実施例タイル(塗料タイプ) における也差立とと抗困力との関係を表すグラフ。
- 【図20】4成分系の第6実施例の実施例タイル(塗料タイプ)における色差△Eと油分解力との関係を表すグラフ。
- 【図21】4成分系の第6実施例の実施例タイル (塗料タイプ) における色差△EとNO 酸化力との関係を表すグラフ。
- 【図22】 3成分系の第7実施例の実施例タイル(塗料タイプ)における色差△Eと明時 20接触角との関係を表すグラフ。

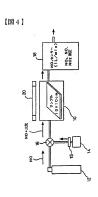
【符号の説明】

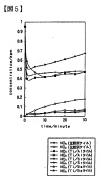
- [0218]
- 10 ガラスセル
- 12 ボンベ 14 エアーポンプ
- 14 エノーホン
- 16 流量調整パルプ
- 18 NOxセンサ
- 18 NUxセマ 20 ランプ



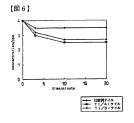


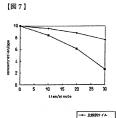


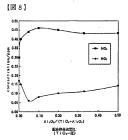


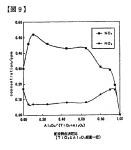


- T1/A1912

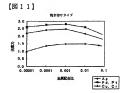


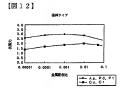


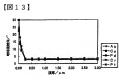


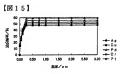


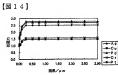


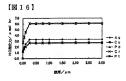






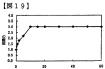










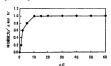




【図20】



【図21】





フロントページの続き			
(51)Int.Cl.'	F 1		テーマコード(参考)
B01J 23/14	B01J 23/14	M	
B01J 23/26	B O 1 J 23/26	M	
B 0 1 J 23/42	B01J 23/42	M	
B 0 1 J 23/44	B 0 1 J 23/44	M	
BO1J 23/46	B 0 1 J 23/46	301M	
B 0 1 J 23/50	B O 1 J 23/46	3 1 1	
B O 1 J 23/52	B O 1 J 23/50	M	
B01J 23/72	B O 1 J 23/52	M	
B O 1 J 23/745	B O 1 J 23/72	M	
B 0 1 J 23/75	C O 9 D 5/14		
B 0 1 J 23/755	C O 9 D 5/16		
C 0 9 D 5/14	C 0 9 D 201/00		
C O 9 D 5/16	B 0 1 J 23/74	301M	
C 0 9 D 201/00	B 0 1 J 23/74	321M	
// C 0 9 D 5/10	B O 1 J 23/74	311M	
	CO9D 5/10		

(72)発明者 辻 道 万 也

福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号 東陶機器株式会社内 (72) 発明者 蓮 生 博 人

福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号 東陶機器株式会社内

(72)発明者 小 林 秀 紀

福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号 東陶機器株式会社内

Fターム(参考) 4G069 AA03 AA08 BA01A BA01B BA02A BA02B BA04A BA04B BA05A BA05B BA42A BA47A BA48A BB04A BB04B BC02A BC03A BC03B BC04A BC04B BCO5A BCO9A BC10A BC12A BC12B BC13A BC13B BC22A BC22B BC23A BC31A BC31B BC32A BC32B BC33A BC33B BC35A BC46A BC58A BC58B BC66A BC66B BC67A BC67B BC68A BC68B BC70A BC70B BC71A BC72A BC728 BC75A BC75B CA01 CA07 CA10 CA13 EA07 FA03 FA04 F808 F823 F824 FC08

43038 HA066 HA166 KA20 NA05 NA13 PA19 PB05